

明 細 書

発明の名称： 共役ジエン系ゴム

技術分野

[0001] 本発明は、共役ジエン系ゴムに関し、より詳しくは、ゴム組成物とした場合におけるロールに対する付着が有効に抑制されており、かつ、低発熱性、および操縦安定性に優れたゴム架橋物を与えることができる、共役ジエン系ゴムに関する。

背景技術

[0002] 近年、自動車用のタイヤには、環境問題および資源問題から低燃費性が強く求められている。ゴムに対し、充填剤としてシリカを配合したゴム組成物の架橋物は、カーボンブラックを配合したゴム組成物の架橋物に比べて、低発熱性に優れるため、タイヤを構成した場合の転がり抵抗が小さくなる。そのため、シリカを配合したゴム組成物からなるゴム架橋物を用いてタイヤを構成することにより、低燃費性に優れたタイヤを得ることができる。

[0003] このようなゴム組成物を構成するゴムにおいて、ゴムとシリカとの親和性を高めるために、種々の試みが行われている。たとえば、特許文献1には、溶液重合法によりゴム重合体を得る際に、特定の重合開始剤を用いて、共役ジエン化合物に加えてケイ素含有ビニル化合物を含む単量体成分を重合させることで、これにより、ゴム自体にシリカとの親和性を持たせる技術が検討されている。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：国際公開第2013/018424号

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 一方で、近年の自動車用タイヤに対する要求性能の高まりを鑑みると、今後新しく開発されるタイヤには、特許文献1に記載されたゴムなど従来のゴ

ムを用いた場合と比べ、低発熱性により一層優れたゴム架橋物を与えることができるものが求められている。

[0006] 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、ゴム組成物とした場合におけるロールに対する付着が有効に抑制されており、かつ、低発熱性、および操縦安定性に優れたゴム架橋物を与えることができる、共役ジエン系ゴムを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0007] 本発明者等は、上記目的を達成するために鋭意研究した結果、共役ジエン系ゴムを、イソプレン単量体単位を主成分とし、重量平均分子量（Mw）が特定の範囲にある重合体ブロックと、1，3－ブタジエン単量体単位を主成分とする重合体ブロックとを備えるものとし、かつ、これらの少なくとも一方の重合体ブロック中に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を含有させることにより、上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成させるに至った。

[0008] すなわち、本発明によれば、イソプレン単量体単位を主成分とする重合体ブロック（A）と、1，3－ブタジエン単量体単位を主成分とする重合体ブロック（B）とを備える共役ジエン系ゴムであって、前記重合体ブロック（A）および前記重合体ブロック（B）の少なくとも一方に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を含有し、前記重合体ブロック（A）の重量平均分子量（Mw）が1，000～30，000の範囲であり、前記共役ジエン系ゴムの全体の重量平均分子量（Mw）が50，000～5，000，000の範囲である共役ジエン系ゴムが提供される。

[0009] 本発明の共役ジエン系ゴムにおいて、前記シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位の含有割合が、前記共役ジエン系ゴムを構成する全単量体単位に対して、0.01～20重量%であることが好ましい。

本発明の共役ジエン系ゴムは、前記重合体ブロック（A）および前記重合体ブロック（B）の少なくとも一方に、芳香族ビニル単量体単位を含有する

ことが好ましい。

本発明の共役ジエン系ゴムは、前記重合体ブロック（B）の末端に、ヘテロ原子含有官能基を有することが好ましい。

[0010] 本発明によれば、上記いずれかの共役ジエン系ゴムの製造方法であって、不活性溶媒中で、イソプレンを含む単量体（a）を、重合開始剤により重合し、活性末端を有する重合体ブロック（A）を形成させる工程と、前記活性末端を有する重合体ブロック（A）と、1，3－ブタジエンを含む単量体（b）とを、混合して重合反応を継続させ、重合体ブロック（A）および重合体ブロック（B）を備える、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖を得る工程とを備え、前記単量体（a）または前記単量体（b）の少なくとも一方に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物を含有させる共役ジエン系ゴムの製造方法が提供される。

本発明の共役ジエン系ゴムの製造方法は、前記活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖の前記活性末端に、ヘテロ原子含有化合物を反応させる工程をさらに備えることが好ましい。

[0011] また、本発明によれば、上記いずれかの共役ジエン系ゴムを含むゴム成分と、シリカとを含有するゴム組成物が提供される。

本発明のゴム組成物は、架橋剤をさらに含有することが好ましい。

[0012] さらに、本発明によれば、上記ゴム組成物を架橋してなるゴム架橋物、および該ゴム架橋物を含んでなるタイヤが提供される。

発明の効果

[0013] 本発明によれば、ゴム組成物とした場合におけるロールに対する付着が有効に抑制されており、かつ、低発熱性、および操縦安定性に優れたゴム架橋物を与えることができる、共役ジエン系ゴムを提供することができる。また、本発明によれば、このような共役ジエン系ゴムを製造するための方法、ならびに、このような共役ジエン系ゴムを用いたゴム組成物、ゴム架橋物およびタイヤも提供することができる。

発明を実施するための形態

[0014] <共役ジエン系ゴム>

本発明の共役ジエン系ゴムは、イソプレン単量体単位を主成分とする重合体ブロック（A）と、1，3－ブタジエン単量体単位を主成分とする重合体ブロック（B）とを備え、

前記重合体ブロック（A）および前記重合体ブロック（B）の少なくとも一方に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を含有し、

前記重合体ブロック（A）の重量平均分子量（Mw）が1，000～30，000の範囲であり、前記共役ジエン系ゴムの全体の全体の重量平均分子量（Mw）が50，000～5，000，000の範囲にあるものである。

[0015] このような本発明の共役ジエン系ゴムによれば、ゴム組成物とした場合におけるロールに対する付着が有効に抑制されており、かつ、低発熱性、および操縦安定性に優れたゴム架橋物を与えることができるものである。

特に、本発明者等が、近年の自動車用タイヤに対する要求性能の高まりを鑑み、低発熱性をより一層高めることについて鋭意検討を行ったところ、共役ジエン系ゴムを、イソプレン単量体単位を主成分とし、重量平均分子量（Mw）が特定の範囲にある重合体ブロック（A）と、1，3－ブタジエン単量体単位を主成分とする重合体ブロック（B）とを備え、かつ、これらの少なくとも一方の重合体ブロック中に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を含有させることにより、シリカなどの充填剤に対する親和性をより一層高めることができ、これにより、低発熱性をより一層向上させることができること、さらには、低発熱性のみならず、操縦安定性にも優れたものとするところを見出したものである。特に、操縦安定性は、シリカなどの充填剤による補強性を十分に発揮させることにより高めることができること、上記構成を採用することにより、シリカなどの充填剤による補強性を十分に発揮させることができることによると考えられる。

[0016] さらに、上記に加えて、本発明者等が検討したところ、上記構成を備える

本発明の共役ジエン系ゴムは、シリカなどの充填剤等を配合してゴム組成物とした際に、該ゴム組成物をロールを用いてシート形状等に加工した場合等において、ロールに対する付着が有効に抑制されたものとすることができるという、低発熱性の向上とは全く異なる、予想外の効果をも有していることを見出したものである。特に、ゴム組成物を、ロールを用いてシート形状等に加工する場合において、ロールに対する付着を有効に抑制できることにより、より優れた加工性をも実現できるものである。

[0017] 重合体ブロック（A）は、イソプレン単量体単位を主成分とするものであればよく、特に限定されず、イソプレン単量体単位のみからなるものであってよいし、あるいは、イソプレン単量体単位と、イソプレン単量体単位以外の単量体単位とからなるものであってもよい。この場合における、イソプレン単量体単位以外の単量体単位としては、芳香族ビニル単量体単位が好適に挙げられ、本発明の重合体ブロック（A）は、イソプレン単量体単位に加えて、芳香族ビニル単量体単位をも含有するものであることが好ましい。

[0018] 重合体ブロック（A）中における、イソプレン単量体単位の含有割合は、好ましくは50重量%以上であり、より好ましくは70重量%以上、さらに好ましくは90重量%以上である。また、イソプレン単量体単位の含有割合の上限は、特に限定されないが、好ましくは99重量%以下である。重合体ブロック（A）中のイソプレン単量体単位の含有割合を上記範囲とすることにより、共役ジエン系ゴムにシリカなどの配合剤を配合した場合に、共役ジエン系ゴムとシリカなどの配合剤との親和性をより高めることができ、これにより、得られるゴム架橋物を、低発熱性により優れたものとすることができる。

[0019] 芳香族ビニル単量体単位を形成するための芳香族ビニル化合物としては、スチレン、メチルスチレン、エチルスチレン、*t*-ブチルスチレン、 α -メチルスチレン、 α -メチル-*p*-メチルスチレン、クロルスチレン、ブロモスチレン、メトキシスチレン、ジメチルアミノメチルスチレン、ジメチルアミノエチルスチレン、ジエチルアミノメチルスチレン、ジエチルアミノエチ

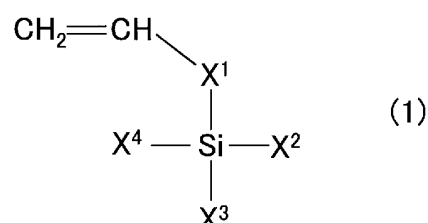
ルスチレン、シアノエチルスチレン、ビニルナフタレンなどが挙げられる。これらのなかでも、スチレンが好ましい。重合体ブロック（A）中における、芳香族ビニル単量体単位の含有割合は、好ましくは50重量%以下、より好ましくは30重量%以下、さらに好ましくは10重量%以下である。また、芳香族ビニル単量体単位の含有割合の下限は、特に限定されないが、好ましくは1重量%以上である。

[0020] また、本発明の共役ジエン系ゴムは、重合体ブロック（A）および後述する重合体ブロック（B）の少なくとも一方に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を含有するものである。以下においては、重合体ブロック（A）に、このようなシリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位が含有されている場合を例示して説明するが、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位は、重合体ブロック（A）および後述する重合体ブロック（B）の少なくとも一方に含有されていればよい。ため、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位が、後述する重合体ブロック（B）に含有されている場合には、重合体ブロック（A）には、必ずしも含有されている必要はない。

[0021] シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を形成するための、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物としては、シリカに対して相互作用可能な官能基と、ビニル基を含有する化合物であればよく、特に限定されない。ここで、シリカに対して相互作用可能な官能基とは、該官能基とシリカ表面との間で共有結合を形成するか、または、共有結合よりも弱い分子間力（たとえば、イオンー双極子相互作用、双極子ー双極子相互作用、水素結合、ファンデルワールス力等）を形成することが可能な官能基である。このようなシリカに対して相互作用可能な官能基としては、特に限定されないが、窒素原子含有官能基、ケイ素原子含有官能基、酸素原子含有官能基などが挙げられ、これらの中でも、シリカとの相互作用が高いという観点より、ケイ素原子含有官能基が好ましい。

[0022] シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の好ましい態様としての、ケイ素原子含有官能基を含有するビニル化合物としては、たとえば、下記一般式（１）で表される化合物を好適に用いることができる。

[化1]



上記一般式（１）中、 X^1 は、化学的な単結合またはヒドロカルビレン基を表し、 X^2 、 X^3 および X^4 は、それぞれ独立して、置換アミノ基、ヒドロカルビルオキシ基、または置換基を有していてもよいヒドロカルビル基を表す。

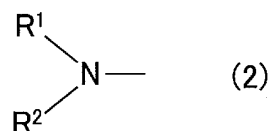
[0023] 上記一般式（１）中、 X^1 は、化学的な単結合またはヒドロカルビレン基であり、好ましくは、化学的な単結合である。ヒドロカルビレン基としては、アルキレン基、アルケンジイル基、アリーレン基、または、アリーレン基とアルキレン基とが結合した基などが挙げられる。

アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基などが挙げられる。アルケンジイル基としては、ビニレン基、エチレンー１，１ージイル基などが挙げられる。アリーレン基としては、フェニレン基、ナフチレン基、ビフェニレン基などが挙げられる。アリーレン基とアルキレン基とが結合した基としては、フェニレン基とメチレン基とが結合した基、フェニレン基とエチレン基とが結合した基などが挙げられる。 X^1 がヒドロカルビレン基である場合には、 X^1 は、アリーレン基であることが好ましく、フェニレン基であることがより好ましい。

[0024] 上記一般式（１）中、 X^2 、 X^3 および X^4 は、それぞれ独立して、置換アミノ基、ヒドロカルビルオキシ基、または置換基を有していてもよいヒドロカルビル基を表す。 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、少なくとも１つが置換アミノ基であることが好ましく、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、２つが置換アミノ基であることがより好ましい。

[0025] X^2 、 X^3 および X^4 を構成し得る置換アミノ基としては、下記一般式(2)で表される基が好適である。

[化2]



上記一般式(2)中、 R^1 および R^2 は、互いに結合していても、あるいは、結合していなくてもよく、 R^1 および R^2 が互いに結合していない場合には、 R^1 および R^2 は、それぞれ独立して、置換基を有していてもよいヒドロカルビル基、または、トリヒドロカルビルシリル基を表し、 R^1 と R^2 とが互いに結合している場合には、 R^1 および R^2 は、窒素原子および／または酸素原子を含有していてもよいヒドロカルビレン基を表す。

[0026] R^1 および R^2 を構成し得るヒドロカルビル基としては、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-オクチル基などの鎖状アルキル基；シクロペンチル基、シクロヘキシル基などの環状アルキル基；フェニル基、ベンジル基、ナフチル基などのアリール基；などが挙げられる。これらの中でも、鎖状アルキル基が好ましく、メチル基またはエチル基がより好ましい。

R^1 および R^2 を構成し得るヒドロカルビル基が、置換基を有する場合には、置換基としてヒドロカルビルオキシ基を有するヒドロカルビル基などが挙げられ、置換基としてヒドロカルビルオキシ基を有するヒドロカルビル基としては、メトキシメチル基、エトキシメチル基、メトキシエチル基などのアルコキシアルキル基；フェノキシメチル基などのアリールオキシアルキル基；などが挙げられる。

[0027] R^1 および R^2 を構成し得るトリヒドロカルビルシリル基の具体例としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、*tert*-ブチルジメチルシリル基などのトリアルキルシリル基などが挙げられる。

[0028] R^1 と R^2 とが互いに結合している場合において、 R^1 および R^2 を構成し得るヒドロカルビレン基としては、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ヘプタメチレン基、オクタメチレン基、デカメチレン基、ドデカメチレン基、2, 2, 4-トリメチルヘキサン-1, 6-ジイル基などのアルキレン基；ペンタン-2-エン-1, 5-ジイル基などのアルケンジイル基；などが挙げられる。また、 R^1 および R^2 を構成し得るヒドロカルビレン基が、窒素原子および／または酸素原子を含有する場合には、窒素原子および／または酸素原子を含有するヒドロカルビレン基としては、 $-CH=N-CH=CH-$ で表される基、 $-CH=N-CH_2-CH_2-$ で表される基、 $-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-$ で表される基などが挙げられる。

R^1 および R^2 は、アルキル基であるか、あるいは、 R^1 と R^2 とは互いに結合してアルキレン基となっていることが好ましく、 R^1 および R^2 は、アルキル基であることがより好ましく、 R^1 および R^2 は、メチル基またはエチル基であることがさらに好ましい。

[0029] 上記一般式(2)中、 R^1 および R^2 がヒドロカルビル基である場合における、上記一般式(2)で表される基の具体例としては、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、エチルメチルアミノ基、ジ- n -プロピルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基、ジ- n -ブチルアミノ基、ジイソブチルアミノ基、ジ-*sec*-ブチルアミノ基、ジ-*tert*-ブチルアミノ基などのジアルキルアミノ基；ジフェニルアミノ基などのジアリールアミノ基；などが挙げられる。これらの中でも、ジアルキルアミノ基が好ましく、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジ- n -ブチルアミノ基がより好ましい。

[0030] 上記一般式(2)中、 R^1 および R^2 が、置換基としてヒドロカルビルオキシ基を有するヒドロカルビル基である場合における、上記一般式(2)で表される基の具体例としては、ジ(メトキシメチル)アミノ基、ジ(エトキシメチル)アミノ基などのジ(アルコキシアルキル)アミノ基などが挙げられる。

- [0031] 上記一般式(2)中、 R^1 および R^2 が、トリヒドロカルビルシリル基である場合における、上記一般式(2)で表される基の具体例としては、ビス(トリメチルシリル)アミノ基、ビス(*tert*-ブチルジメチルシリル)アミノ基、*N*-トリメチルシリル-*N*-メチルアミノ基などのトリアルキルシリル基含有アミノ基などが挙げられる。
- [0032] 上記一般式(2)中、 R^1 と R^2 とが互いに結合して、ヒドロカルビレン基となっている場合における、上記一般式(2)で表される基の具体例としては、1-トリメチレンイミノ基、1-ピロリジノ基、1-ピペリジノ基、1-ヘキサメチレンイミノ基、1-ヘプタメチレンイミノ基、1-オクタメチレンイミノ基、1-デカメチレンイミノ基、1-ドデカメチレンイミノ基などの1-アルキレンイミノ基などが挙げられる。
- [0033] 上記一般式(2)中、 R^1 と R^2 とが互いに結合して、窒素原子および／または酸素原子を含有するヒドロカルビレン基となっている場合における、上記一般式(2)で表される基の具体例としては、1-イミダゾリル基、4,5-ジヒドロ-1-イミダゾリル基、モルホリノ基などが挙げられる。
- [0034] 上記一般式(2)で表される基としては、ジアルキルアミノ基、1-アルキレンイミノ基が好ましく、ジアルキルアミノ基がより好ましく、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジ-*n*-ブチルアミノ基がさらに好ましい。
- [0035] 上記一般式(1)中、 X^2 、 X^3 および X^4 を構成し得るヒドロカルビルオキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、イソプロポキシ基、*n*-ブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*tert*-ブトキシ基などのアルコキシ基；フェノキシ基、ベンジルオキシ基などのアリールオキシ基；などが挙げられる。
- [0036] 上記一般式(1)中、 X^2 、 X^3 および X^4 を構成し得るヒドロカルビル基としては、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基などのアルキル基；フェニル基、4-メチル-1-フェニル基、ベンジル基などのアリール基；などが挙げられる。

X^2 、 X^3 および X^4 を構成し得るヒドロカルビル基が、置換基を有する場合には、置換基としてヒドロカルビルオキシ基を有するヒドロカルビル基などが挙げられ、メトキシメチル基、エトキシメチル基、エトキシエチル基などのアルコキシアルキル基などが挙げられる。

[0037] 上記一般式(1)中、 X^1 が化学的な単結合であり、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、1つが置換アミノ基である場合における、上記一般式(1)で表されるケイ素原子含有官能基を含有するビニル化合物の具体例としては、(ジメチルアミノ)ジメチルビニルシラン、(エチルメチルアミノ)ジメチルビニルシラン、(ジ-n-プロピルアミノ)ジメチルビニルシラン、(ジイソプロピルアミノ)ジメチルビニルシラン、(ジメチルアミノ)ジエチルビニルシラン、(エチルメチルアミノ)ジエチルビニルシラン、(ジ-n-プロピルアミノ)ジエチルビニルシラン、(ジイソプロピルアミノ)ジエチルビニルシランなどの(ジアルキルアミノ)ジアルキルビニルシラン；[ビス(トリメチルシリル)アミノ]ジメチルビニルシラン、[ビス(t-ブチルジメチルシリル)アミノ]ジメチルビニルシラン、[ビス(トリメチルシリル)アミノ]ジエチルビニルシラン、[ビス(t-ブチルジメチルシリル)アミノ]ジエチルビニルシランなどの[ビス(トリアルキルシリル)アミノ]ジアルキルビニルシラン；(ジメチルアミノ)ジ(メトキシメチル)ビニルシラン、(ジメチルアミノ)ジ(メトキシエチル)ビニルシラン、(ジメチルアミノ)ジ(エトキシメチル)ビニルシラン、(ジメチルアミノ)ジ(エトキシエチル)ビニルシラン、(ジエチルアミノ)ジ(メトキシメチル)ビニルシラン、(ジエチルアミノ)ジ(メトキシエチル)ビニルシラン、(ジエチルアミノ)ジ(エトキシメチル)ビニルシラン、(ジエチルアミノ)ジ(エトキシエチル)ビニルシランなどの(ジアルキルアミノ)ジ(アルコキシアルキル)ビニルシラン；ピロリジノジメチルビニルシラン、ピペリジノジメチルビニルシラン、ヘキサメチレンイミノジメチルビニルシラン、4,5-ジヒドロイミダゾリルジメチルビニルシラン、モルホリノジメチルビニルシランなどの環状アミノジアルキルビニルシラン化合物；などが挙げられる。

。

[0038] 上記一般式(1)中、 X^1 がヒドロカルビレン基であり、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、1つが置換アミノ基である場合における、上記一般式(1)で表されるケイ素原子含有官能基を含有するビニル化合物の具体例としては、(ジメチルアミノ)ジメチル-4-ビニルフェニルシラン、(ジメチルアミノ)ジメチル-3-ビニルフェニルシラン、(ジエチルアミノ)ジメチル-4-ビニルフェニルシラン、(ジエチルアミノ)ジメチル-3-ビニルフェニルシラン、(ジ-n-プロピルアミノ)ジメチル-4-ビニルフェニルシラン、(ジ-n-プロピルアミノ)ジメチル-3-ビニルフェニルシラン、(ジ-n-ブチルアミノ)ジメチル-4-ビニルフェニルシラン、(ジ-n-ブチルアミノ)ジメチル-3-ビニルフェニルシラン、(ジメチルアミノ)ジエチル-4-ビニルフェニルシラン、(ジメチルアミノ)ジエチル-3-ビニルフェニルシラン、(ジエチルアミノ)ジエチル-4-ビニルフェニルシラン、(ジエチルアミノ)ジエチル-3-ビニルフェニルシラン、(ジ-n-プロピルアミノ)ジエチル-4-ビニルフェニルシラン、(ジ-n-プロピルアミノ)ジエチル-3-ビニルフェニルシラン、(ジ-n-ブチルアミノ)ジエチル-4-ビニルフェニルシラン、(ジ-n-ブチルアミノ)ジエチル-3-ビニルフェニルシランなどの(ジアルキルアミノ)ジアルキルビニルフェニルシランなどが挙げられる。

[0039] 上記一般式(1)中、 X^1 が化学的な単結合であり、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、2つが置換アミノ基である場合における、上記一般式(1)で表されるケイ素原子含有官能基を含有するビニル化合物の具体例としては、ビス(ジメチルアミノ)メチルビニルシラン、ビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン、ビス(ジ-n-プロピルアミノ)メチルビニルシラン、ビス(ジ-n-ブチルアミノ)メチルビニルシラン、ビス(ジメチルアミノ)エチルビニルシラン、ビス(ジエチルアミノ)エチルビニルシラン、ビス(ジ-n-プロピルアミノ)エチルビニルシラン、ビス(ジ-n-ブチルアミノ)エチルビニルシランなどのビス(ジアルキルアミノ)アルキルビニルシラン；

ビス [ビス (トリメチルシリル) アミノ] メチルビニルシラン、ビス [ビス (tert-ブチルジメチルシリル) アミノ] メチルビニルシラン、ビス [ビス (トリメチルシリル) アミノ] エチルビニルシラン、ビス [ビス (tert-ブチルジメチルシリル) アミノ] エチルビニルシランなどのビス [ビス (トリアルキルシリル) アミノ] アルキルビニルシラン；ビス (ジメチルアミノ) メトキシメチルビニルシラン、ビス (ジメチルアミノ) メトキシエチルビニルシラン、ビス (ジメチルアミノ) エトキシメチルビニルシラン、ビス (ジメチルアミノ) エトキシエチルビニルシラン、ビス (ジエチルアミノ) メトキシメチルビニルシラン、ビス (ジエチルアミノ) メトキシエチルビニルシラン、ビス (ジエチルアミノ) エトキシメチルビニルシラン、ビス (ジメチルアミノ) エトキシエチルビニルシランなどのビス (ジアルキルアミノ) アルコキシアルキルシラン；ビス (ピロリジノ) メチルビニルシラン、ビス (ピペリジノ) メチルビニルシラン、ビス (ヘキサメチレンイミノ) メチルビニルシラン、ビス (4, 5-ジヒドロイミダゾリル) メチルビニルシラン、ビス (モルホリノ) メチルビニルシランなどのビス (環状アミノ) アルキルビニルシラン化合物；などが挙げられる。

[0040] 上記一般式 (1) 中、 X^1 がヒドロカルビレン基であり、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、2 つが置換アミノ基である場合における、上記一般式 (1) で表されるケイ素原子含有官能基を含有するビニル化合物の具体例としては、ビス (ジメチルアミノ) メチルー4-ビニルフェニルシラン、ビス (ジメチルアミノ) メチルー3-ビニルフェニルシラン、ビス (ジエチルアミノ) メチルー4-ビニルフェニルシラン、ビス (ジエチルアミノ) メチルー3-ビニルフェニルシラン、ビス (ジ-n-プロピルアミノ) メチルー4-ビニルフェニルシラン、ビス (ジ-n-プロピルアミノ) メチルー3-ビニルフェニルシラン、ビス (ジ-n-ブチルアミノ) メチルー4-ビニルフェニルシラン、ビス (ジ-n-ブチルアミノ) メチルー3-ビニルフェニルシラン、ビス (ジメチルアミノ) エチルー4-ビニルフェニルシラン、ビス (ジメチルアミノ) エチルー3-ビニルフェニルシラン、ビス (ジエチルアミノ) エチル

ー４ービニルフェニルシラン、ビス（ジエチルアミノ）エチルー３ービニルフェニルシラン、ビス（ジーｎープロピルアミノ）エチルー４ービニルフェニルシラン、ビス（ジーｎープロピルアミノ）エチルー３ービニルフェニルシラン、ビス（ジーｎーブチルアミノ）エチルー４ービニルフェニルシラン、ビス（ジーｎーブチルアミノ）エチルー３ービニルフェニルシランなどのビス（ジアルキルアミノ）アルキルビニルフェニルシランなどが挙げられる。

[0041] 上記一般式（１）中、 X^1 が化学的な単結合であり、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、３つが置換アミノ基である場合における、上記一般式（１）で表されるケイ素原子含有官能基を含有するビニル化合物の具体例としては、トリス（ジメチルアミノ）ビニルシラン、トリス（ジエチルアミノ）ビニルシラン、トリス（ジーｎープロピルアミノ）ビニルシラン、トリス（ジーｎーブチルアミノ）ビニルシランなどのトリス（ジアルキルアミノ）ビニルシランなどが挙げられる。

[0042] 上記一般式（１）中、 X^1 がヒドロカルビレン基であり、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、３つが置換アミノ基である場合における、上記一般式（１）で表されるケイ素原子含有官能基を含有するビニル化合物の具体例としては、トリス（ジメチルアミノ）ー４ービニルフェニルシラン、トリス（ジメチルアミノ）ー３ービニルフェニルシラン、トリス（ジエチルアミノ）ー４ービニルフェニルシラン、トリス（ジエチルアミノ）ー３ービニルフェニルシラン、トリス（ジーｎープロピルアミノ）ー４ービニルフェニルシラン、トリス（ジーｎープロピルアミノ）ー３ービニルフェニルシラン、トリス（ジーｎーブチルアミノ）ー４ービニルフェニルシラン、トリス（ジーｎーブチルアミノ）ー３ービニルフェニルシランなどのトリス（ジアルキルアミノ）ビニルフェニルシランなどが挙げられる。

[0043] 上記一般式（１）中、 X^1 が化学的な単結合であり、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、いずれも置換アミノ基でない場合における、上記一般式（１）で表されるケイ素原子含有官能基を含有するビニル化合物の具体例としては、トリ

メトキシビニルシラン、トリエトキシビニルシラン、トリプロポキシビニルシランなどのトリアルコキシビニルシラン；メチルジメトキシビニルシラン、メチルジエトキシビニルシランなどのジアルコキシアルキルビニルシラン；ジ（*tert*-ペントキシ）フェニルビニルシラン、ジ（*tert*-ブトキシ）フェニルビニルシランなどのジアルコキシアリーールビニルシラン；ジメチルメトキシビニルシランなどのモノアルコキシジアルキルビニルシラン；*tert*-ブトキシジフェニルビニルシラン、*tert*-ペントキシジフェニルビニルシランなどのモノアルコキシジアアリーールビニルシラン；*tert*-ブトキシメチルフェニルビニルシラン、*tert*-ブトキシエチルフェニルビニルシランなどのモノアルコキシアルキルアリーールビニルシラン；トリス（ β -メトキシエトキシ）ビニルシランなどの置換アルコキシビニルシラン化合物；などが挙げられる。

[0044] 上記一般式（1）で表される化合物のなかでも、 X^1 が化学的な単結合であるものが好ましく、 X^1 が化学的な単結合であり、かつ、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、2つが置換アミノ基である化合物がより好ましく、 X^1 が化学的な単結合であり、かつ、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち、2つがジアルキルアミノ基である化合物が特に好ましい。

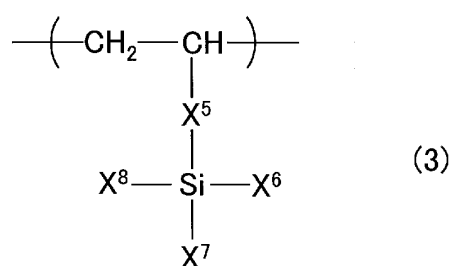
[0045] 上記一般式（1）で表される化合物の中でも、ビス（ジメチルアミノ）メチルビニルシラン、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン、ビス（ジ-*n*-ブチルアミノ）メチルビニルシランが好ましく、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシランが特に好ましい。

[0046] また、上記一般式（1）で表される化合物以外の、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物としては、4-N，N-ビス（トリメチルシリル）アミノスチレン、3-N，N-ビス（トリメチルシリル）アミノスチレンなどのビス（トリアルキルシリル）アミノスチレン；4-ビス（トリメチルシリル）アミノメチルスチレン、3-ビス（トリメチルシリル）アミノメチルスチレン、4-ビス（トリメチルシリル）アミノエチルスチレン、3-ビス（トリメチルシリル）アミノエチルスチレンなどのビス（ト

リアルキルシリル) アミノアルキルスチレン; ピロリジノエチルスチレンなどが挙げられ、なかでも、ピロリジノエチルスチレンが好ましい。なお、ピロリジノエチルスチレンとしては、オルト体、メタ体、パラ体のいずれであってもよいが、メタ体、パラ体が好ましく、メタ体とパラ体との混合物であることがより好ましい。

[0047] なお、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物として、上記一般式(1)で表される化合物を用いた場合には、本発明の共役ジエン系ゴム中には、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位として、下記一般式(3)で表される単位が導入されることとなる。

[化3]



上記一般式(3)中、 X^5 は、化学的な単結合またはヒドロカルビレン基を表し、 X^6 、 X^7 および X^8 は、それぞれ独立して、水酸基、置換アミノ基、ヒドロカルビルオキシ基、または置換基を有していてもよいヒドロカルビル基を表す。

[0048] なお、上記一般式(3)で表される単位において、 X^5 は、上記一般式(1)で表される化合物中の X^1 に対応し、上記一般式(3)で表される単位において、 X^6 、 X^7 および X^8 は、上記一般式(1)で表される化合物中の X^2 、 X^3 および X^4 にそれぞれ対応する。そのため、上記一般式(3)で表される単位において、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 は、上記一般式(1)で表される化合物中の X^1 、 X^2 、 X^3 および X^4 とそれぞれ同じものとしてすることができる。また、上記一般式(1)で表される化合物として、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち少なくとも一つが、置換アミノ基、またはヒドロカルビルオキシ基であるも

のを用いた場合には、置換アミノ基、またはヒドロカルビルオキシ基が、任意の工程およびタイミングにおいて加水分解されることで、 X^2 、 X^3 および X^4 のうち少なくとも一つを、水酸基とすることができる。

[0049] 重合体ブロック（A）中における、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位の含有割合は、特に限定されず、共役ジエン系ゴムを構成する全単量体単位に対する含有割合が、好ましくは0.01～20重量%の範囲、より好ましくは0.02～2重量%の範囲、特に0.05～1重量%の範囲となるように調整することが好ましい。シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位の含有割合を上記範囲とすることにより、ロールに対する付着の抑制効果、ならびに低発熱性、および操縦安定性の向上効果をより顕著なものとすることができる。

[0050] また、重合体ブロック（A）は、イソプレン単量体単位、芳香族ビニル単量体単位、およびシリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位以外のその他の単量体単位を含有していてもよい。このようなその他の単量体単位を構成するその他の化合物としては、エチレン、プロピレン、1-ブテンなどの鎖状オレフィン化合物；シクロペンテン、2-ノルボルネンなどの環状オレフィン化合物；1,3-ブタジエン、2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン、2-クロロ-1,3-ブタジエン、1,3-ペンタジエン、および1,3-ヘキサジエンなどのイソプレン以外の共役ジエン化合物；1,5-ヘキサジエン、1,6-ヘプタジエン、1,7-オクタジエン、ジシクロペンタジエン、および5-エチリデン-2-ノルボルネンなどの非共役ジエン化合物；などが挙げられる。重合体ブロック（A）中における、その他の単量体単位の含有割合は、20重量%以下であることが好ましく、10重量%以下であることがより好ましく、6重量%以下であることがさらに好ましい。

[0051] 重合体ブロック（A）の重量平均分子量（ M_w ）は、1,000～30,000の範囲であり、好ましくは1,500～20,000の範囲であり、より好ましくは2,000～10,000の範囲である。重合体ブロック（

A) の重量平均分子量 (M_w) が小さすぎると、ロールに対する付着の抑制効果、ならびに低発熱性、および操縦安定性の向上効果が得られなくなる。一方、重合体ブロック (A) の重量平均分子量 (M_w) が大きすぎると、得られるゴム架橋物の低発熱性が低下してしまう。

- [0052] また、重合体ブロック (A) の重量平均分子量 (M_w) と数平均分子量 (M_n) との比 (M_w/M_n) で表わされる分子量分布は、1.0～1.5であることが好ましく、1.0～1.3であることがより好ましい。重合体ブロック (A) の分子量分布の値 (M_w/M_n) が上記範囲内にあると、共役ジエン系ゴムの製造がより容易となる。なお、重合体ブロック (A) の重量平均分子量 (M_w) および数平均分子量 (M_n) は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ測定によりポリスチレン換算の値として求めることができる。
- [0053] 重合体ブロック (B) は、1, 3-ブタジエン単量体単位を主成分とするものであればよく、特に限定されず、1, 3-ブタジエン単量体単位のみからなるものであってよいし、あるいは、1, 3-ブタジエン単量体単位と、1, 3-ブタジエン単量体単位以外の単量体単位とからなるものであってもよい。この場合における、1, 3-ブタジエン単量体単位以外の単量体単位としては、芳香族ビニル単量体単位が好適に挙げられ、本発明の重合体ブロック (B) は、1, 3-ブタジエン単量体単位に加えて、芳香族ビニル単量体単位をも含有するものであることが好ましい。
- [0054] 重合体ブロック (B) 中における、1, 3-ブタジエン単量体単位の含有割合は、好ましくは50重量%以上であり、より好ましくは55～95重量%、さらに好ましくは60～90重量%である。重合体ブロック (B) 中の1, 3-ブタジエン単量体単位の含有割合を上記範囲とすることにより、共役ジエン系ゴムの製造がより容易となる。
- [0055] 芳香族ビニル単量体単位を形成するための芳香族ビニル化合物としては、上述した重合体ブロック (A) の説明において例示したものをを用いることができ、上述した芳香族ビニル化合物の中でも、スチレンが好ましい。芳香族ビニル単量体単位の含有割合は、好ましくは50重量%以下、より好ましく

は5～45重量%、さらに好ましくは10～40重量%である。

[0056] また、本発明の共役ジエン系ゴムは、上述した重合体ブロック（A）および重合体ブロック（B）の少なくとも一方に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を含有するものであるが、本発明の共役ジエン系ゴムにおいては、このようなシリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位が、重合体ブロック（A）のみに含有される態様、重合体ブロック（B）のみに含有される態様、重合体ブロック（A）および重合体ブロック（B）の両方に含有される態様のいずれであってもよい。

[0057] シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を形成するための、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物としては、上述した重合体ブロック（A）の説明において例示したものをを用いることができ、上述した重合体ブロック（A）の説明において好ましいものとして例示したものを好適に用いることができる。

[0058] 重合体ブロック（B）中における、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位の含有割合は、特に限定されず、共役ジエン系ゴムを構成する全単量体単位に対する含有割合が、好ましくは0.01～20重量%の範囲、より好ましくは0.02～2重量%の範囲、特に0.05～1重量%の範囲となるように調整することが好ましい。

[0059] また、重合体ブロック（B）は、1,3-ブタジエン単量体単位、芳香族ビニル単量体単位、およびシリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位以外のその他の単量体単位を含有していてもよい。このようなその他の単量体単位を構成するその他の化合物としては、上述した重合体ブロック（A）において例示された化合物（ただし、1,3-ブタジエンを除く）と同様のものに加え、イソプレンを用いることができる。重合体ブロック（B）中における、その他の単量体単位の含有割合は、40重量%以下であることが好ましく、35重量%以下であることがより好ましく、25重量%以下であることがさらに好ましい。

- [0060] また、本発明の共役ジエン系ゴムの全体における、1，3-ブタジエン単量体単位の含有割合は、特に限定されず、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位の含有割合が上記範囲となる量とすればよいが、共役ジエン系ゴムを構成する全単量体単位に対し、好ましくは50～99.99重量%、より好ましくは55～94.98重量%、さらに好ましくは60～89.95重量%である。また、本発明の共役ジエン系ゴムの全体における、芳香族ビニル単量体単位の含有割合も特に限定されず、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位の含有割合が上記範囲となる量とすればよいが、共役ジエン系ゴムを構成する全単量体単位に対し、好ましくは49.99重量%以下、より好ましくは5～44.98重量%、さらに好ましくは10～39.95重量%である。
- [0061] 本発明の共役ジエン系ゴムの全体の重量平均分子量 (M_w) は、50,000～5,000,000の範囲であり、好ましくは75,000～3,000,000の範囲であり、より好ましくは100,000～1,000,000の範囲である。共役ジエン系ゴムの全体の重量平均分子量を上記範囲内とすることにより、このような共役ジエン系ゴムを含むゴム組成物へのシリカの配合が容易となり、ゴム組成物の加工性をより高めることができ、さらには、得られるゴム架橋物の低発熱性をより高めることができる。
- [0062] また、本発明の共役ジエン系ゴムの全体の重量平均分子量 (M_w) と数平均分子量 (M_n) との比 (M_w/M_n) で表わされる全体の分子量分布は、1.1～3.0であることが好ましく、1.2～2.5であることがより好ましく、1.2～2.2であることが特に好ましい。共役ジエン系ゴムの全体の分子量分布 (M_w/M_n) を上記範囲内とすることにより、得られるゴム架橋物の低発熱性をより向上させることができる。なお、共役ジエン系ゴムの全体の重量平均分子量 (M_w)、および全体の重量平均分子量 (M_w) は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ測定によりポリスチレン換算の値として求めることができる。
- [0063] 本発明の共役ジエン系ゴムの全体における、共役ジエン単量体単位中（た

例えば、イソプレン単量体単位および1, 3-ブタジエン単量体単位)のビニル結合含有量は、好ましくは1~90重量%、より好ましくは3~85重量%、特に好ましくは5~80重量%である。共役ジエン系ゴムの全体における共役ジエン単量体単位中のビニル結合含有量を上記範囲内とすることにより、得られるゴム架橋物を低発熱性により優れたものとすることができる。

[0064] また、本発明の共役ジエン系ゴムのムーニー粘度 (ML_{1+4} , 100℃) は、好ましくは20~100、より好ましくは30~90、特に好ましくは35~80である。なお、共役ジエン系ゴムの油展ゴムの場合は、その油展ゴムのムーニー粘度を上記の範囲とすることが好ましい。

[0065] 本発明の共役ジエン系ゴムのガラス転移温度 (T_g) は、特に限定されないが、好ましくは20~-110℃であり、より好ましくは10~-70℃である。本発明で用いる共役ジエン系ゴムのガラス転移温度は、たとえば、共役ジエン系ゴム中の芳香族ビニル単量体単位含有量、および共役ジエン単量体単位部分におけるビニル結合含有量を調節することによって、適宜調節することができる。

[0066] 本発明の共役ジエン系ゴムは、たとえば、不活性溶媒中で、イソプレンを含む単量体 (a) を、重合開始剤により重合し、活性末端を有する重合体ブロック (A) を形成させる工程と、

得られた活性末端を有する重合体ブロック (A) と、1, 3-ブタジエンを含む単量体 (b) とを、混合して重合反応を継続させ、重合体ブロック (A) および重合体ブロック (B) を備える、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖を得る工程とを経て製造することができる。

[0067] 重合体ブロック (A) を形成するための単量体 (a) としては、イソプレンを含有するものであればよく、形成する重合体ブロック (A) の単量体組成 (上述した単量体組成) に応じた単量体を用いればよい。たとえば、重合体ブロック (A) をイソプレン単量体単位および芳香族ビニル単量体単位からなるものとする場合には、単量体 (a) としては、イソプレンおよび芳香

族ビニル化合物を含有するものとすればよい。また、重合体ブロック（A）を、イソプレン単量体単位および芳香族ビニル単量体単位に加えて、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を有するものとする場合には、単量体（a）を、イソプレンおよび芳香族ビニル化合物に加えて、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物を含有するものとすればよい。

[0068] 重合体ブロック（A）を形成するために、イソプレンを含む単量体（a）の重合に用いられる不活性溶媒としては、溶液重合において通常使用されるものであり、重合反応を阻害しないものであれば特に限定されない。不活性溶媒の具体例としては、プロパン、*n*-ブタン、イソブタン、*n*-ペンタン、イソペンタン、*n*-ヘキサン、プロペン、1-ブテン、イソブテン、トランス-2-ブテン、シス-2-ブテン、1-ペンテン、2-ペンテン、1-ヘキセン、2-ヘキセン、*n*-ヘプタンなどの鎖状または分岐状脂肪族炭化水素；シクロペンタン、シクロヘキサンなどの脂環式炭化水素；ベンゼン、エチルベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素；テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなどのエーテル化合物；などが挙げられる。これらの不活性溶媒は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。不活性溶媒の使用量は、特に限定されないが、単量体濃度が、たとえば1～80重量%となる量であり、好ましくは5～50重量%となる量である。

[0069] 重合体ブロック（A）を形成するために用いられる重合開始剤としては、イソプレンを含む単量体（a）を重合させて、活性末端を有する重合体鎖を与えることができるものであれば、特に限定されない。その具体例としては、有機アルカリ金属化合物、有機アルカリ土類金属化合物、およびランタン系金属化合物などを主触媒とする重合開始剤を挙げることができる。有機アルカリ金属化合物としては、たとえば、*n*-ブチルリチウム、*sec*-ブチルリチウム、*tert*-ブチルリチウム、ヘキシルリチウム、フェニルリチウム、エチルリチウム、*n*-プロピルリチウム、イソプロピルリチウム、*ter*

t-オクチルリチウム、n-デシルリチウム、2-ナフチルリチウム、2-ブチルフェニルリチウム、4-フェニルブチルリチウム、ヘキシルリチウム、シクロベンチルリチウム、ジイソプロペニルベンゼンとブチルリチウムとの反応生成物、スチルベンリチウムなどの有機モノリチウム化合物；ジリチオメタン、1,4-ジリチオブタン、1,4-ジリチオ-2-エチルシクロヘキサン、1,3,5-トリリチオベンゼン、1,3,5-トリス（リチオメチル）ベンゼン、sec-ブチルリチウムとジイソプロペニルベンゼンとの反応物、n-ブチルリチウムと1,3-ブタジエンとジビニルベンゼンとの反応物、n-ブチルリチウムとポリアセチレン化合物との反応物などの有機多価リチウム化合物；ナトリウムナフタレンなどの有機ナトリウム化合物；カリウムナフタレンなどの有機カリウム化合物；有機ルビジウム化合物；有機セシウム化合物などが挙げられる。その他にも、リチウム、ナトリウム及びカリウム等のアルコキサイド、スルフォネート、カーボネート、アミド等が挙げられる。また、他の有機金属化合物と併用してもよい。さらに、米国特許第5,708,092号明細書、英国特許第2,241,239号明細書、米国特許第5,527,753号明細書等に記載されている公知の有機アルカリ金属化合物も使用することができる。

[0070] また、有機アルカリ土類金属化合物としては、たとえば、ジ-n-ブチルマグネシウム、ジ-n-ヘキシルマグネシウム、ジエトキシカルシウム、ジステアリン酸カルシウム、ジ-t-ブトキシストロンチウム、ジエトキシバリウム、ジイソプロポキシバリウム、ジエチルメルカプトバリウム、ジ-t-ブトキシバリウム、ジフェノキシバリウム、ジエチルアミノバリウム、ジステアリン酸バリウム、ジケチルバリウムなどが挙げられる。ランタン系列金属化合物を主触媒とする重合開始剤としては、たとえば、ランタン、セリウム、プラセオジウム、ネオジウム、サマリウム、ガドリニウムなどのランタン系列金属と、カルボン酸、およびリン含有有機酸などからなるランタン系列金属の塩を主触媒とし、これと、アルキルアルミニウム化合物、有機アルミニウムハイドライド化合物、有機アルミニウムハライド化合物などの助触

媒とからなる重合開始剤などが挙げられる。これらの重合開始剤の中でも、有機モノリチウム化合物、および有機多価リチウム化合物が好ましく用いられ、有機モノリチウム化合物がより好ましく用いられ、工業的入手の容易さ及び重合反応のコントロールの容易さの観点から n -ブチルリチウムが特に好ましく用いられる。なお、有機アルカリ金属化合物は、予め、ジブチルアミン、ジヘキシルアミン、ジベンジルアミン、ピロリジン、ピペリジン、ヘキサメチレンイミン、およびヘプタメチレンイミンなどの第2級アミンと反応させて、有機アルカリ金属アミド化合物として使用してもよい。これらの重合開始剤は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。この有機アルカリ金属アミド化合物としては、特に限定されないが、たとえば、リチウムヘキサメチレンイミド、リチウムピロリジド、リチウムピペリジド、リチウムヘプタメチレンイミド、リチウムドデカメチレンイミド、リチウムジメチルアミド、リチウムジエチルアミド、リチウムジブチルアミド、リチウムジプロピルアミド、リチウムジヘプチルアミド、リチウムジヘキシルアミド、リチウムジオクチルアミド、リチウムジ-2-エチルヘキシルアミド、リチウムジデシルアミド、リチウム-N-メチルピペラジド、リチウムエチルプロピルアミド、リチウムエチルブチルアミド、リチウムエチルベンジルアミド及びリチウムメチルフェネチルアミドなどが挙げられる。

[0071] 重合開始剤の使用量は、目的とする分子量に応じて決定すればよいが、イソプレンを含む単量体 (a) 100 g 当り、好ましくは4~250ミリモル、より好ましくは6~200ミリモル、特に好ましくは10~70ミリモルの範囲である。

[0072] イソプレンを含む単量体 (a) を重合する際における重合温度は、好ましくは-80~+150℃、より好ましくは0~100℃、さらに好ましくは20~90℃の範囲である。重合様式としては、回分式、連続式など、いずれの様式をも採用できる。また、重合体ブロック (A) を共重合体鎖とする場合における結合様式としては、たとえば、ブロック状、テーパー状、およ

びランダム状などの種々の結合様式とすることができる。

[0073] また、単量体 (a) を重合するにあたり、重合体ブロック (A) におけるイソプレン単量体単位中のビニル結合含有量を調節するために、重合に際し、不活性溶媒に極性化合物を添加することが好ましい。極性化合物としては、たとえば、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、2, 2-ジ(テトラヒドロフリル)プロパンなどのエーテル化合物；テトラメチルエチレンジアミンなどの第三級アミン；アルカリ金属アルコキシド；ホスフィン化合物；などが挙げられる。これらのなかでも、エーテル化合物、および第三級アミンが好ましく、第三級アミンがより好ましく、テトラメチルエチレンジアミンが特に好ましい。これらの極性化合物は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。極性化合物の使用量は、目的とするビニル結合含有量に応じて決定すればよく、重合開始剤1モルに対して、0.01～30モルが好ましく、0.05～10モルがより好ましい。極性化合物の使用量が上記範囲内にあると、イソプレン単量体単位中のビニル結合含有量の調節が容易であり、しかも、重合開始剤の失活による不具合も発生し難い。また、上記範囲内で極性化合物の使用量を増加させることで、イソプレン単量体単位中のビニル結合含有量を増加させることができる。

[0074] 重合体ブロック (A) におけるイソプレン単量体単位中のビニル結合含有量は、3～90重量%が好ましく、5～80重量%がより好ましい。イソプレン単量体単位中のビニル結合含有量を上記範囲内とすることにより、得られるゴム架橋物の低発熱性をより向上させることができる。なお、本明細書中において、イソプレン単量体単位中のビニル結合含有量とは、イソプレン単量体単位中の、1, 2-構造を有するイソプレン単量体単位および3, 4-構造を有するイソプレン単量体単位の合計量の割合を指すものとする。

[0075] 次いで、イソプレンを含む単量体 (a) を重合することにより得られた、活性末端を有する重合体ブロック (A) と、1, 3-ブタジエンを含む単量体 (b) とを、混合して重合反応を継続させることにより、重合体ブロック (B) を重合体ブロック (A) と一続きに形成することができ、これにより

、重合体ブロック（A）および重合体ブロック（B）を備える、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖を得ることができる。なお、形成された重合体ブロック（B）は、活性末端を有するものとなり、一方、重合体ブロック（A）からは、活性末端が消失する。

[0076] 重合体ブロック（B）を形成するための単量体（b）としては、1，3－ブタジエンを含有するものであればよく、形成する重合体ブロック（B）の単量体組成（上述した単量体組成）に応じた単量体を用いればよい。たとえば、重合体ブロック（B）を1，3－ブタジエン単量体単位および芳香族ビニル単量体単位からなるものとする場合には、単量体（b）としては、1，3－ブタジエンおよび芳香族ビニル化合物を含有するものとすればよい。また、重合体ブロック（B）を、1，3－ブタジエン単量体単位および芳香族ビニル単量体単位に加えて、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を有するものとする場合には、単量体（b）を、1，3－ブタジエンおよび芳香族ビニル化合物に加えて、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物を含有するものとすればよい。

[0077] なお、本発明の共役ジエン系ゴムは、上述した重合体ブロック（A）および重合体ブロック（B）の少なくとも一方に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を含有するものである。そのため、上記製造方法においては、重合体ブロック（A）を形成するために用いられるイソプレンを含む単量体（a）、および、重合体ブロック（B）を形成するために用いられる1，3－ブタジエンを含む単量体（b）の少なくとも一方に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物を含有させればよい。

[0078] 重合体ブロック（B）を形成するために、1，3－ブタジエンを含む単量体（b）の重合に用いられる不活性溶媒としては、特に限定されず、上述した不活性溶媒と同様のものを用いることができる。

[0079] 重合体ブロック（B）を形成する際における、活性末端を有する重合体ブロック（A）の使用量は、目的とする分子量に応じて決定すればよいが、1

， 3－ブタジエンを含む単量体（b） 100 g 当り、好ましくは0.1～5ミリモル、より好ましくは0.15～2ミリモル、さらに好ましくは0.2～1.5ミリモルの範囲である。

[0080] 重合体ブロック（A）と1，3－ブタジエンを含む単量体（b）との混合方法は、特に限定されず、1，3－ブタジエンを含む単量体（b）の溶液中に活性末端を有する重合体ブロック（A）を加えてもよいし、活性末端を有する重合体ブロック（A）の溶液中に1，3－ブタジエンを含む単量体（b）を加えてもよい。重合の制御の観点より、1，3－ブタジエンを含む単量体（b）の溶液中に活性末端を有する重合体ブロック（A）を加える方法が好ましい。

[0081] 1，3－ブタジエンを含む単量体（b）を重合する際における重合温度は、好ましくは－80～＋150℃、より好ましくは0～100℃、さらに好ましくは20～90℃の範囲である。重合様式としては、回分式、連続式など、いずれの様式をも採用できる。重合体ブロック（B）を共重合体鎖とする場合には、結合のランダム性を制御しやすい点で、回分式が好ましい。

[0082] 重合体ブロック（B）を共重合体鎖とする場合の各単量体の結合様式は、たとえば、ブロック状、テーパー状、およびランダム状などの種々の結合様式とすることができる。これらの中でも、ランダム状が好ましい。ランダム状にすることにより、得られるゴム架橋物の低発熱性をより向上させることができる。

[0083] また、重合体ブロック（B）における1，3－ブタジエン単量体単位中のビニル結合含有量を調節するために、重合体ブロック（A）におけるイソプレン単量体単位中のビニル結合含有量の調節時と同様に、重合に際し、不活性溶媒に極性化合物を添加することが好ましい。ただし、重合体ブロック（A）の調製時に、不活性溶媒に、重合体ブロック（B）における1，3－ブタジエン単量体単位中のビニル結合含有量を調節するのに十分な量の極性化合物を添加している場合は、新たに極性化合物を添加しなくてもよい。ビニル結合含有量を調節するために用いられる極性化合物としては、上述した極

性化合物と同様のものを用いることができる。極性化合物の使用量は、目的とするビニル結合含有量に応じて決定すればよく、初めの重合反応（１つ目の重合体ブロック（Ａ）を形成するための重合反応）に使用した重合開始剤１モルに対して、好ましくは０．０１～１００モル、より好ましくは０．１～３０モルの範囲で調節すればよい。極性化合物の使用量がこの範囲にあると、１，３－ブタジエン単量体単位中のビニル結合含有量の調節が容易であり、かつ、重合開始剤の失活による不具合も発生し難い。

[0084] 重合体ブロック（Ｂ）における１，３－ブタジエン単量体単位中のビニル結合含有量は、好ましくは１～９０重量％、より好ましくは３～８５重量％、特に好ましくは５～８０重量％である。重合体ブロック（Ｂ）における１，３－ブタジエン単量体単位中のビニル結合含有量を上記範囲内とすることにより、得られるゴム架橋物を低発熱性により優れたものとすることができる。

[0085] このようにして、重合体ブロック（Ａ）および重合体ブロック（Ｂ）を有する、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖を得ることができる。本発明においては、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖は、生産性の観点より、重合体ブロック（Ａ）－重合体ブロック（Ｂ）で構成され、かつ、重合体ブロック（Ｂ）の末端が活性末端であることが好ましいが、重合体ブロック（Ａ）を複数有するものとしてもよいし、その他の重合体ブロックを有するものとしてもよい。たとえば、重合体ブロック（Ａ）－重合体ブロック（Ｂ）－重合体ブロック（Ａ）などの、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖が挙げられる。この場合には、重合体ブロック（Ｂ）に続いて形成された重合体ブロック（Ａ）の末端に、活性末端が形成されることとなる。共役ジエン系重合体鎖の活性末端側に重合体ブロック（Ａ）を形成させる場合、イソプレンの使用量は、初めの重合反応（１つ目の重合体ブロック（Ａ）を形成するための重合反応）に使用した重合開始剤１モルに対して、１０～１００モルであることが好ましく、１５～７０モルであることがより好ましく、２０～３５モルであることが特に好ましい。

[0086] そして、このようにして得られる、重合体ブロック（A）および重合体ブロック（B）を有する、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖について、従来から通常使用されているカップリング剤、あるいは、メタノール、エタノールおよびイソプロパノールなどのアルコールまたは水などの重合停止剤などを重合系内に添加することで、活性末端を、不活性化することで、共役ジエン系ゴムの溶液を得ることができる。

[0087] 以上のようにして得られる共役ジエン系ゴムの溶液には、所望により、フェノール系安定剤、リン系安定剤、イオウ系安定剤などの老化防止剤、クラム化剤、およびスケール防止剤などを反応溶液に添加し、その後、直接乾燥またはスチームストリッピングなどにより反応溶液から重合溶媒を分離して、固形状の共役ジエン系ゴムを回収する。さらに、所望により、伸展油を配合して、共役ジエン系ゴムを油展ゴムとしてもよい。伸展油としては、たとえば、パラフィン系、芳香族系およびナフテン系の石油系軟化剤、植物系軟化剤、ならびに脂肪酸などが挙げられる。石油系軟化剤を用いる場合には、I P 3 4 6の方法（英国のTHE INSTITUTE OF PETROLEUMの検査方法）により抽出される多環芳香族の含有量が3%未満であることが好ましい。伸展油を使用する場合、その使用量は、共役ジエン系ゴム100重量部に対して、通常5～100重量部である。

[0088] 本発明の共役ジエン系ゴム中における重合体ブロック（A）と重合体ブロック（B）との重量比（重合体ブロック（A）、重合体ブロック（B）が複数存在する場合は、それぞれの合計重量を基準とした重量比）は、（重合体ブロック（A）の重量）／（重合体ブロック（B）の重量）で、0.001～0.2であることが好ましく、0.005～0.1であることがより好ましく、0.01～0.05であることが特に好ましい。重合体ブロック（A）と重合体ブロック（B）との重量比を上記範囲内とすることにより、得られるゴム架橋物を、ウェットグリップ性と低発熱性とのバランスが良好なものとすることができる。

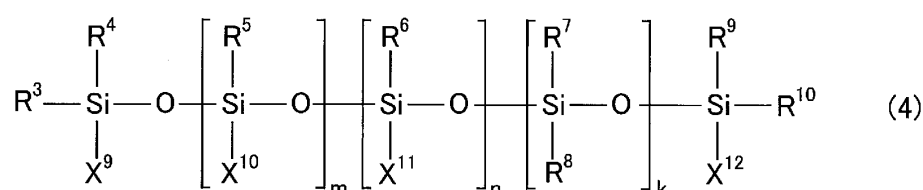
[0089] また、本発明の共役ジエン系ゴムは、シリカに対する親和性をより高める

という観点より、重合体鎖末端が、ヘテロ原子含有官能基で変性されたものであってもよい。ヘテロ原子含有官能基としては、ヘテロ原子を含有する基であればよく特に限定されないが、ヘテロ原子として、窒素原子、酸素原子、およびケイ素原子から選択される少なくとも1種を含有する基が好ましく、窒素原子またはケイ素原子を含有する基がより好ましく、シリカに対する親和性の観点より、ケイ素原子を含有する基が特に好ましい。

[0090] ヘテロ原子含有官能基は、たとえば、上記製造方法により得られる重合体ブロック（A）および重合体ブロック（B）を有する、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖の活性末端に、ヘテロ原子含有化合物を反応させることで、共役ジエン系ゴムの重合体鎖末端に導入することができる。

[0091] ヘテロ原子含有官能基を、ケイ素原子を含有する官能基とする場合に用いられるケイ素原子を含有する化合物としては、たとえば、シロキサン化合物を好適に用いることができる。シロキサン化合物としては、シロキサン構造（—Si—O—）を主鎖として有するものであればよく、特に限定されないが、側鎖に有機基を有するオルガノシロキサンが好ましく、下記一般式（4）で表されるポリオルガノシロキサンがより好ましい。

[化4]



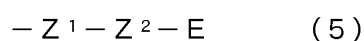
上記一般式（4）中、 $\text{R}^3 \sim \text{R}^{10}$ は、炭素数1～6のアルキル基、または炭素数6～12のアリール基であり、これらは互いに同一であっても相違していてもよい。 X^9 および X^{12} は、炭素数1～6のアルキル基、炭素数6～12のアリール基、炭素数1～5のアルコキシ基、および、エポキシ基を含有する炭素数4～12の基からなる群より選ばれるいずれかの基であり、これらは互いに同一であっても相違していてもよい。 X^{10} は、炭素数1～5のアルコキシ基、またはエポキシ基を含有する炭素数4～12の基であり、 X^{10} が

複数あるときは、それらは互いに同一であっても相違していてもよい。 X^{11} は、2～20のアルキレングリコールの繰返し単位を含有する基であり、 X^{11} が複数あるときは、それらは互いに同一であっても相違していてもよい。 m は1～200の整数、 n は0～200の整数、 k は0～200の整数であり、 $m+n+k$ は1以上である。

[0092] 上記一般式(4)で表されるポリオルガノシロキサンにおいて、上記一般式(4)中の $R^3 \sim R^{10}$ 、 X^9 および X^{12} を構成し得る炭素数1～6のアルキル基としては、たとえば、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基およびシクロヘキシル基などが挙げられる。炭素数6～12のアリール基としては、たとえば、フェニル基およびメチルフェニル基などが挙げられる。これらの中でも、ポリオルガノシロキサン自体の製造の容易性の観点から、メチル基およびエチル基が好ましい。

[0093] また、上記一般式(4)で表されるポリオルガノシロキサンにおいて、 X^9 、 X^{10} および X^{12} を構成し得る炭素数1～5のアルコキシ基としては、たとえば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基およびブトキシ基などが挙げられる。これらの中でも、ポリオルガノシロキサン自体の製造の容易性の観点から、メトキシ基およびエトキシ基が好ましい。

[0094] さらに、上記一般式(4)で表されるポリオルガノシロキサンにおいて、 X^9 、 X^{10} および X^{12} を構成し得るエポキシ基を含有する炭素数4～12の基としては、たとえば、下記一般式(5)で表される基が挙げられる。



上記一般式(5)中、 Z^1 は、炭素数1～10のアルキレン基、またはアルキルアリーレン基であり、 Z^2 はメチレン基、硫黄原子、または酸素原子であり、 E はエポキシ基を有する炭素数2～10の炭化水素基である。

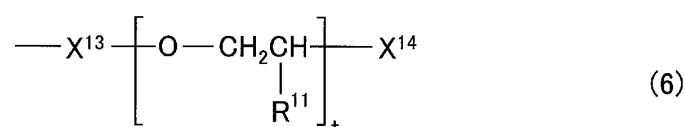
[0095] 上記一般式(5)で表される基としては、 Z^2 が酸素原子であるものが好ましく、 Z^2 が酸素原子であり、かつ、 E がグリシジル基であるものがより好ましく、 Z^1 が炭素数1～3のアルキレン基であり、 Z^2 が酸素原子であり、か

つ、Eがグリシジル基であるものが特に好ましい。

[0096] また、上記一般式(4)で表されるポリオルガノシロキサンにおいて、 X^9 および X^{12} としては、上記の中でも、エポキシ基を含有する炭素数4～12の基、または、炭素数1～6のアルキル基が好ましい。また、 X^{10} としては、上記の中でも、エポキシ基を含有する炭素数4～12の基が好ましい。さらに、 X^9 および X^{12} が炭素数1～6のアルキル基であり、 X^{10} がエポキシ基を含有する炭素数4～12の基であることがより好ましい。

[0097] また、上記一般式(4)で表されるポリオルガノシロキサンにおいて、 X^{11} 、すなわち2～20のアルキレングリコールの繰返し単位を含有する基としては、下記一般式(6)で表される基が好ましい。

[化5]



上記一般式(6)中、 t は2～20の整数であり、 X^{13} は炭素数2～10のアルキレン基またはアルキルアリーレン基であり、 R^{11} は水素原子またはメチル基であり、 X^{14} は炭素数1～10のアルコキシ基またはアリールオキシ基である。これらの中でも、 t が2～8の整数であり、 X^{13} が炭素数3のアルキレン基であり、 R^{11} が水素原子であり、かつ、 X^{14} がメトキシ基であるものが好ましい。

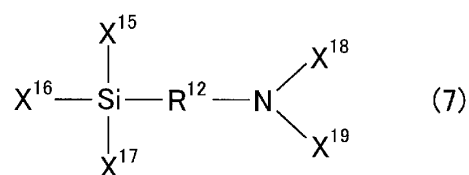
[0098] 上記一般式(4)で表されるポリオルガノシロキサンにおいて、 m は1～200の整数、好ましくは20～150の整数、より好ましくは30～120の整数である。 m が1～200であると、上記一般式(4)で表されるポリオルガノシロキサン自体の製造がより容易になると共に、その粘度が高くなりすぎず、取り扱いもより容易となる。

[0099] また、上記一般式(4)で表されるポリオルガノシロキサンにおいて、 n は0～200の整数、好ましくは0～150の整数、より好ましくは0～120の整数である。 k は0～200の整数、好ましくは0～150の整数、

より好ましくは0～130の整数である。m、nおよびkの合計数は1以上であり、3～400であることが好ましく、20～300であることがより好ましく、30～250であることが特に好ましい。m、nおよびkの合計数が1以上であると、上記一般式(4)で表されるポリオルガノシロキサンと活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖との反応が進行し易く、更に、m、nおよびkの合計数が400以下であると、上記一般式(4)で表されるポリオルガノシロキサン自体の製造が容易になると共に、その粘度が高くなりすぎず、取り扱いも容易となる。

[0100] また、ケイ素原子を含有する化合物としては、下記一般式(7)で表される化合物や、上記一般式(1)で表されるケイ素含有官能基を含有するビニル化合物も好適に用いることができる。

[化6]

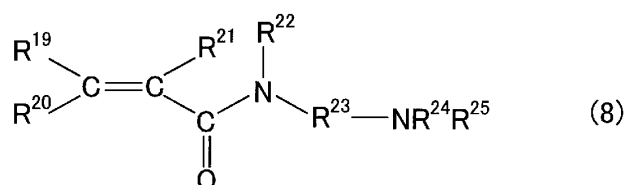


上記一般式(7)中、 $\text{X}^{15} \sim \text{X}^{17}$ は、それぞれ独立して、 $-\text{R}^{13}$ で表される基、または $-\text{OR}^{14}$ で表される基であり(R^{13} 、 R^{14} は、炭素数1～6のアルキル基、または炭素数6～12のアリール基であり、好ましくは炭素数1～6のアルキル基であり、より好ましくはメチル基またはエチル基であり、特に好ましくはメチル基である。)、 $\text{X}^{15} \sim \text{X}^{17}$ のうち、少なくとも一つは $-\text{OR}^{14}$ で表される基であり、 $\text{X}^{15} \sim \text{X}^{17}$ のうち、全てが $-\text{OR}^{14}$ で表される基であることが好ましい。また、 R^{12} は、炭素数1～6のアルキレン基であり、好ましくは炭素数2～5のアルキレン基であり、特に好ましくはトリメチレン基である。 X^{18} 、 X^{19} は、それぞれ独立して、 $-\text{R}^{15}$ で表される基、または $-\text{SiR}^{16}\text{R}^{17}\text{R}^{18}$ で表される基であり(R^{15} 、 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} は、炭素数1～6のアルキル基、または炭素数6～12のアリール基であり、ケイ素原子、窒素原子、または酸素原子を含んでいてもよく、好まし

くは炭素数 1～6 のアルキル基であり、より好ましくはメチル基またはエチル基であり、特に好ましくはエチル基である。)、 X^{18} 、 X^{19} は、いずれも $-R^{15}$ で表される基であることが好ましい。また、 X^{17} と X^{19} に代わり、上記一般式 (7) 中のケイ素原子と窒素原子が直接共有結合する様式であってもよい。

[0101] また、ケイ素原子を含有する化合物以外のヘテロ原子含有化合物としては、窒素原子を含有する化合物を挙げることができ、このような化合物としては、下記一般式 (8) で表される化合物を好適に用いることができる。

[化7]



上記一般式 (8) 中、 $R^{19} \sim R^{22}$ は、それぞれ独立して、水素原子または炭素数 1～6 のアルキル基であり、好ましくは水素原子である。 R^{23} は、炭素数 1～6 のアルキレン基であり、好ましくは炭素数 2～5 のアルキレン基であり、特に好ましくはトリメチレン基である。 R^{24} 、 R^{25} は、それぞれ独立して、水素原子または炭素数 1～6 のアルキル基であり、好ましくは炭素数 1～6 のアルキル基であり、より好ましくはメチル基またはエチル基であり、特に好ましくはメチル基である。

[0102] また、上記一般式 (8) で表される化合物以外の窒素原子を含有する化合物としては、たとえば、 N ， N' －ジメチル尿素、 N ， N' －ジエチル尿素、 N ， N ， N' ， N' －テトラメチル尿素、 N ， N －ジメチル－ N' ， N' －ジフェニル尿素などの尿素化合物；コハク酸イミド、 N －メチルコハクイミド、マレイミド、 N －メチルマレイミド、フタルイミド、 N －メチルフタルイミドなどのイミド化合物；1，3－ジエチル－2－イミダゾリジノン、1，3－ジメチル－2－イミダゾリジノン、1，1－ジプロピル－2－イミダゾリジノン、1－メチル－3－エチル－2－イミダゾリジノン、1－メチ

ルー 3-プロピル-2-イミダゾリジノン、1-メチル-3-ブチル-2-イミダゾリジノン、1-メチル-3-(2-メトキシエチル)-2-イミダゾリジノン、1-メチル-3-(2-エトキシエチル)-2-イミダゾリジノン、1,3-ジ-(2-エトキシエチル)-2-イミダゾリジノンなどの N-アルキル置換オキサゾリジノン化合物；メチル-2-ピリジルケトン、メチル-4-ピリジルケトン、プロピル-2-ピリジルケトン、ジ-4-ピリジルケトン、プロピル-3-ピリジルケトン、2-ベンゾイルピリジン、2-ビニルピリジン、4-ビニルピリジンなどのピリジル置換ケトン化合物および／またはピリジル置換ビニル化合物；2-ピロリドン、N-メチルピロリドン、N-フェニルピロリドン、2-ピペリドン、2-キノロン、N-メチルキノロン、ε-カプロラクタムなどのラクタム化合物などが挙げられる。これらのなかでも、ラクタム化合物が好ましく、得られるゴム架橋物の低発熱性をより高めるという観点から、N-フェニルピロリドンがより好ましい。

- [0103] 上記製造方法により得られた重合体ブロック (A) および重合体ブロック (B) を有する、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖（以下、適宜、「活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖」とする。）と、ヘテロ原子含有化合物とを反応させる方法は、特に限定されないが、これらを、それぞれが溶解可能な溶媒中で、混合する方法などが挙げられる。この際に用いる溶媒としては、上述した重合体ブロック (A) および重合体ブロック (B) を有する、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖の重合において用いる不活性溶媒として例示したものなどを用いることができる。また、この際においては、重合体ブロック (A) および重合体ブロック (B) を有する、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖を得るための重合に用いた重合溶液に、ヘテロ原子含有化合物を添加する方法が簡便であり好ましい。また、この際においては、ヘテロ原子含有化合物は、不活性溶媒に溶解して重合系内に添加してもよい。反応温度は、特に限定されないが、通常 0～120℃であり、反応時間も特に限定されないが、通常 1 分～1 時間である。

- [0104] 活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖と、ヘテロ原子含有化合物とを反応させる際における、ヘテロ原子含有化合物の使用量は、初めの重合反応（1つ目の重合体ブロック（A）を形成するための重合反応）に使用した重合開始剤1モルに対して、好ましくは0.01～10モル、より好ましくは0.1～5モルである。ヘテロ原子含有化合物の使用量が上記範囲内にあると、得られるゴム架橋物の低発熱性をより高めることができる。なお、ヘテロ原子含有化合物として、上記一般式（4）で表されるポリオルガノシロキサンなどのシロキサン化合物を使用する場合には、シロキサン構造（ —Si—O— ）当たりのモル数を上記範囲とすることが好ましい。
- [0105] 活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖を含有する溶液に、ヘテロ原子含有化合物を添加する時期は特に限定されないが、重合反応が完結しておらず、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖を含有する溶液が単量体をも含有している状態、より具体的には、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖を含有する溶液が、100ppm以上、より好ましくは300～50,000ppmの単量体を含有している状態で、この溶液にヘテロ原子含有化合物を添加することが望ましい。ヘテロ原子含有化合物の添加をこのように行なうことにより、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖と重合系中に含まれる不純物などとの副反応を抑制して、反応を良好に制御することが可能となる。また、ヘテロ原子含有化合物として2種以上の化合物を使用する場合には、これらを添加し、反応させるタイミングとしては、特に限定されず、同時に添加し、同時に反応させるような態様としてもよいし、あるいは、ヘテロ原子含有化合物として2種の化合物を使用する場合には、1種のみを予め添加して、反応させた後、残りの1種を添加して、反応させるような態様としてもよい。また、ヘテロ原子含有化合物として3種以上の化合物を使用する場合においても、添加タイミングを2段階、あるいは3段階以上とすることができる。なお、得られるゴム組成物の加工性をより高めるため、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖を含有する溶液に、ヘテロ原子含有化合物を添加し、反応させた後に、さらに有機金属化合物を混合してもよく、これに

より、得られるゴム組成物の加工性を高めることができる（コンパウンド・ムーニーを低く抑えることができる。）。また、この際においては、有機金属化合物を混合した後、ヘテロ原子含有化合物をさらに追加添加し、さらに反応させてもよい。有機金属化合物としては、*n*-ブチルリチウム、*sec*-ブチルリチウム、*t*-ブチルリチウム、ヘキシルリチウム、フェニルリチウム、エチルリチウム、*n*-プロピルリチウム、イソプロピルリチウム、*tert*-オクチルリチウム、*n*-デシルリチウム、2-ナフチルリチウム、2-ブチルフェニルリチウム、4-フェニルブチルリチウム、ヘキシルリチウム、シクロペンチルリチウム、ジイソプロペニルベンゼンとブチルリチウムとの反応生成物、スチルベンリチウムなどの有機モノリチウム化合物などが挙げられる。

[0106] このようにして、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖の活性末端に、ヘテロ原子含有化合物を反応させることで、少なくとも一部の共役ジエン系重合体鎖の末端に、ヘテロ原子含有官能基を結合させることができる。反応後の共役ジエン系重合体鎖は、重合体鎖末端に、ヘテロ原子含有官能基が導入されたものであるが、これ以外にも、ヘテロ原子含有官能基による変性がされていない未変性の共役ジエン系重合体鎖を含むものであってもよい。

[0107] なお、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖として、重合体ブロック（A）の末端が活性末端であるもの（たとえば、重合体ブロック（A）-重合体ブロック（B）-重合体ブロック（A）で表される重合体鎖）を用いて、重合体ブロック（A）の末端に、ヘテロ原子含有化合物を反応させることで、重合体ブロック（A）の末端にヘテロ原子含有官能基を導入してもよいし、あるいは、重合体ブロック（B）の末端が活性末端であるもの（たとえば、重合体ブロック（A）-重合体ブロック（B）で表される重合体鎖）を用いて、重合体ブロック（B）の末端に、ヘテロ原子含有化合物を反応させることで、重合体ブロック（B）の末端にヘテロ原子含有官能基を導入してもよい。得られるゴム架橋物の低発熱性をより高めるという観点からは、重合体ブロック（B）の末端に、ヘテロ原子含有化合物を反応させることで、重

合体ブロック（B）の末端にヘテロ原子含有官能基を導入することが好ましい。

[0108] また、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖に、ヘテロ原子含有化合物を反応させる前の状態のとき、あるいは、ヘテロ原子含有化合物を反応させた後において、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖が残存している状態のときに、本発明の効果を阻害しない範囲で、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖の活性末端の一部を、従来から通常使用されているカップリング剤などを重合系内に添加して、カップリングを行ってもよい。

[0109] そして、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖に、ヘテロ原子含有化合物を反応させた後は、メタノール、エタノールおよびイソプロパノールなどのアルコールまたは水などの、重合停止剤を添加して未反応の活性末端を失活させることが好ましい。

[0110] 共役ジエン系重合体鎖の活性末端を失活させた後、ヘテロ原子含有官能基を末端に有する共役ジエン系ゴムの溶液に、所望により、フェノール系安定剤、リン系安定剤、イオウ系安定剤などの老化防止剤、クラム化剤、およびスケール防止剤などを反応溶液に添加し、その後、直接乾燥またはスチームストリッピングなどにより反応溶液から重合溶媒を分離して、固形状の、ヘテロ原子含有官能基を末端に有する共役ジエン系ゴムを回収する。なお、反応溶液から重合溶媒を分離する前に、重合溶液に伸展油を混合し、共役ジエン系ゴムを油展ゴムとして回収してもよい。伸展油としては、上述したものを上述した使用量にて用いることができる。

[0111] <ゴム組成物>

本発明のゴム組成物は、上述した本発明の共役ジエン系ゴムを含むゴム成分に対して、シリカを含有してなる組成物である。

[0112] 本発明のゴム組成物には、上述した本発明の共役ジエン系ゴム以外のその他のゴムを含有してもよい。その他のゴムとしては、たとえば、天然ゴム（エポキシ化天然ゴム（ENR）、水素化天然ゴム（HNR）、脱タンパク質天然ゴム（DPNR）、高純度天然ゴム（UPNR）、グラフト化天然ゴム

などの改質天然ゴムであってもよい。）、ポリイソプレンゴム、乳化重合スチレンーブタジエン共重合ゴム、溶液重合スチレンーブタジエン共重合ゴム、ポリブタジエンゴム（高シスーBR、低シスBRであってもよい。また、1，2ーポリブタジエン重合体からなる結晶繊維を含むポリブタジエンゴムであってもよい。）、スチレンーイソプレン共重合ゴム、ブタジエンーイソプレン共重合ゴム、スチレンーイソプレンーブタジエン共重合ゴム、アクリロニトリルーブタジエン共重合ゴム、アクリロニトリルスチレンーブタジエン共重合ゴム、ブチルゴム（IIR）、エチレンープロピレン共重合体、クロロプレンゴム、ニトリルクロロプレンゴム、およびニトリルイソプレンゴム、などのうち、上述した共役ジエン系ゴム以外のものをいう。これらのなかでも、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、ポリブタジエンゴム、および溶液重合スチレンーブタジエン共重合ゴムが好ましい。これらのゴムは、それぞれ単独で、あるいは、天然ゴムとポリブタジエンゴム、天然ゴムとスチレンーブタジエン共重合ゴム等、2種以上を組み合わせ用いることができる。

[0113] 本発明のゴム組成物において、本発明の共役ジエン系ゴムは、ゴム組成物中のゴム成分の10～100重量%を占めることが好ましく、50～100重量%を占めることが特に好ましい。このような割合で、本発明の共役ジエン系ゴムをゴム成分中に含めることにより、低発熱性、および操縦安定性に優れたゴム架橋物を得ることができる。

[0114] 本発明で用いるシリカとしては、たとえば、乾式法ホワイトカーボン、湿式法ホワイトカーボン、コロイダルシリカ、沈降シリカ、ケイ酸カルシウム、ケイ酸アルミニウムなどが挙げられる。これらの中でも、含水ケイ酸を主成分とする湿式法ホワイトカーボンが好ましい。また、カーボンブラック表面にシリカを担持させたカーボンーシリカデュアル・フェイズ・フィラーを用いてもよい。これらのシリカは、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせ用いることができる。用いるシリカの窒素吸着比表面積（ASTM D3037-81に準じBET法で測定される）は、好ましくは20～

400 m²/g、より好ましくは50～220 m²/g、特に好ましくは80～170 m²/gである。また、シリカのpHは、5～10であることが好ましい。

[0115] 本発明で用いるシリカとしては、ジブチルフタレート（DBP）吸収値が、好ましくは約100～約400の範囲、特に約150～約300の範囲にあるものが好ましい。

[0116] 本発明で用いるシリカとしては、電子顕微鏡による測定で0.01～0.05 μmの範囲の平均極限粒径を有するものが好ましいが、シリカの平均極限粒径はこの範囲に限定されず、さらに小さくても又はさらに大きくてもよい。

[0117] 本発明で用いるシリカとしては、たとえば、様々な市販シリカが使用できる。例えば、PPG Industries社製のHi-Sil、210、Hi-Sil 233、Hi-Sil 243LD；Rhodia社製のZeosil 1115MP、Zeosil 1165MP、Zeosil 165GR；EVONIK社製のULTRASIL VN2、ULTRASIL VN3；などが挙げられる。

[0118] 本発明のゴム組成物におけるシリカの配合量は、ゴム組成物中のゴム成分100重量部に対して、好ましくは10～250重量部であり、より好ましくは15～150重量部、さらに好ましくは20～130重量部である。シリカの配合量を上記範囲とすることにより、得られるゴム架橋物の低発熱性および操縦安定性をより高めることができる。

[0119] 本発明のゴム組成物には、低発熱性をさらに改良するという観点より、さらにシランカップリング剤を配合してもよい。シランカップリング剤としては、特に限定されず、種々のシランカップリング剤を用いることができるが、本発明においては、スルフィド系、メルカプト系、保護化メルカプト系（例えば、カルボニルチオ基を持つもの）、チオシアネート系、ビニル系、アミノ系、メタクリレート系、グリシドキシ系、ニトロ系、エポキシ系またはクロロ系のシランカップリング剤を好適に用いることができる。シランカッ

プリング剤の具体例としては、ビス（３－（トリエトキシシリル）プロピル）ジスルフィド、ビス（３－トリエトキシシリルプロピル）トリスルフィド、ビス（３－（トリエトキシシリル）プロピル）テトラスルフィド、γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、３－〔エトキシビス（３，６，９，１２，１５－ペンタオキサオクタコサン－１－イルオキシ）シリル〕－１－プロパンチオール、３－オクタノイルチオ－１－プロピルトリエトキシシラン、３－トリメトキシシリルプロピル－N，N－ジメチルチオカルバモイルテトラスルフィド、γ－トリメトキシシリルプロピルベンゾチアジルトテトラスルフィド、３－トリメトキシシリルプロピルベンゾチアゾールテトラスルフィド、３－チオシアネートプロピルトリエトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、N－（β－アミノエチル）－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－トリメトキシシリルプロピルメタクリレートモノスルフィド、γ－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、３－ニトロプロピルトリメトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、および３－クロロプロピルトリメトキシシランなどを挙げることができる。また、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社製のNXT－Z100、NXT－Z30、NXT－Z45、NXT－Z60、NXT－Z45、NXT、エボニック・デグッサ社製のSi69、Si75、VP Si363なども用いることができる。これらのシランカップリング剤は、それぞれ単独で、あるいは２種以上を組み合わせ用いることができる。また、これらの１種または２種以上を予めオリゴマー化させて、オリゴマー化させた状態にて用いてもよい。シランカップリング剤の配合量は、シリカ100重量部に対して、好ましくは0.1～30重量部、より好ましくは1～15重量部である。

[0120] また、本発明のゴム組成物には、さらに、ファーネスブラック、アセチレンブラック、サーマルブラック、チャンネルブラック、およびグラファイトなどのカーボンブラックを配合してもよい。これらのなかでも、ファーネスブラックが好ましい。これらのカーボンブラックは、それぞれ単独で、ある

いは2種以上を組み合わせる用いることができる。カーボンブラックの配合量は、ゴム組成物中のゴム成分100重量部に対して、通常、120重量部以下である。

[0121] なお、本発明の共役ジエン系ゴムを含むゴム成分に、シリカを添加する方法としては特に限定されず、固形のゴム成分に対して添加して混練する方法（乾式混練法）や共役ジエン系ゴムを含む溶液に対して添加して凝固・乾燥させる方法（湿式混練法）などを適用することができる。

[0122] また、本発明のゴム組成物は、架橋剤をさらに含有していることが好ましい。架橋剤としては、たとえば、硫黄、ハロゲン化硫黄などの含硫黄化合物、有機過酸化物、キノンジオキシム類、有機多価アミン化合物、メチロール基を有するアルキルフェノール樹脂などが挙げられる。これらの中でも、硫黄が好ましく使用される。架橋剤の配合量は、ゴム組成物中のゴム成分100重量部に対して、好ましくは0.1～15重量部、より好ましくは0.5～5重量部、特に好ましくは1～4重量部である。

[0123] さらに、本発明のゴム組成物には、上記成分以外に、常法に従って、架橋促進剤、架橋活性化剤、老化防止剤、充填剤（上記シリカおよびカーボンブラックを除く）、活性剤、プロセス油、可塑剤、滑剤、粘着付与剤、などの配合剤をそれぞれ必要量配合できる。

[0124] 架橋剤として、硫黄または含硫黄化合物を用いる場合には、架橋促進剤および架橋活性化剤を併用することが好ましい。架橋促進剤としては、たとえば、スルフェンアミド系架橋促進剤；グアニジン系架橋促進剤；チオウレア系架橋促進剤；チアゾール系架橋促進剤；チウラム系架橋促進剤；ジチオカルバミン酸系架橋促進剤；キサントゲン酸系架橋促進剤；などが挙げられる。これらのなかでも、スルフェンアミド系架橋促進剤を含むものが好ましい。これらの架橋促進剤は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせる用いられる。架橋促進剤の配合量は、ゴム組成物中のゴム成分100重量部に対して、好ましくは0.1～15重量部、より好ましくは0.5～5重量部、特に好ましくは1～4重量部である。

[0125] 架橋活性化剤としては、たとえば、ステアリン酸などの高級脂肪酸；酸化亜鉛；などを挙げることができる。これらの架橋活性化剤は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせ用いられる。架橋活性化剤の配合量は、ゴム組成物中のゴム成分100重量部に対して、好ましくは0.05～20重量部、特に好ましくは0.5～15重量部である。

[0126] 本発明のゴム組成物を得るためには、常法に従って各成分を混練すればよく、たとえば、架橋剤や架橋促進剤などの熱に不安定な成分を除く成分と共役ジエン系ゴムとを混練後、その混練物に架橋剤や架橋促進剤などの熱に不安定な成分を混合して目的の組成物を得ることができる。熱に不安定な成分を除く成分と共役ジエン系ゴムとの混練温度は、好ましくは80～200℃、より好ましくは120～180℃であり、その混練時間は、好ましくは30秒～30分である。また、その混練物と熱に不安定な成分との混合は、通常100℃以下、好ましくは80℃以下まで冷却した後に行われる。

[0127] <ゴム架橋物>

本発明のゴム架橋物は、上述した本発明のゴム組成物を架橋してなるものである。

本発明のゴム架橋物は、本発明のゴム組成物を用い、たとえば、所望の形状に対応した成形機、たとえば、押出機、射出成形機、圧縮機、ロールなどにより成形を行い、加熱することにより架橋反応を行い、ゴム架橋物として形状を固定化することにより製造することができる。この場合においては、予め成形した後に架橋しても、成形と同時に架橋を行ってもよい。成形温度は、通常、10～200℃、好ましくは25～120℃である。架橋温度は、通常、100～200℃、好ましくは130～190℃であり、架橋時間は、通常、1分～24時間、好ましくは2分～12時間、特に好ましくは3分～6時間である。

[0128] また、ゴム架橋物の形状、大きさなどによっては、表面が架橋していても内部まで十分に架橋していない場合があるので、さらに加熱して二次架橋を行ってもよい。

[0129] 加熱方法としては、プレス加熱、スチーム加熱、オーブン加熱、熱風加熱などのゴムの架橋に用いられる一般的な方法を適宜選択すればよい。

[0130] このようにして得られる本発明のゴム架橋物は、上述した本発明の共役ジエン系ゴムを用いて得られるものであるため、低発熱性および操縦安定性に優れるものである。特に、本発明の共役ジエン系ゴムは、イソプレン単量体単位を主成分とし、重量平均分子量（Mw）が特定の範囲にある重合体ブロック（A）と、1，3－ブタジエン単量体単位を主成分とする重合体ブロック（B）とを備え、かつ、これらの少なくとも一方の重合体ブロック中に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を含有するものであるため、重合体ブロック（A）およびシリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位の作用により、シリカなどの充填剤に対する親和性が高く、これにより、シリカなどの充填剤を良好に分散させることができ、さらには、シリカなどの充填剤による補強性を十分に発揮させることができるものである。したがって、このような本発明の共役ジエン系ゴムを用いて得られる、本発明のゴム架橋物は、低発熱性および操縦安定性に優れたものとなる。

[0131] 本発明のゴム架橋物は、その優れた低発熱性および操縦安定性を活かし、たとえば、タイヤにおいて、キャップトレッド、ベーストレッド、カーカス、サイドウォール、ビード部などのタイヤ各部位の材料；ホース、ベルト、マット、防振ゴム、その他の各種工業用品の材料；樹脂の耐衝撃性改良剤；樹脂フィルム緩衝剤；靴底；ゴム靴；ゴルフボール；玩具；などの各種用途に用いることができる。とりわけ、本発明のゴム架橋物は、低発熱性および操縦安定性に優れることから、タイヤの材料、特に低燃費タイヤの材料として好適に用いることができ、トレッド用途に最適である。

実施例

[0132] 以下、本発明を、さらに詳細な実施例に基づき説明するが、本発明は、これら実施例に限定されない。なお、以下において、「部」は、特に断りのない限り重量基準である。また、試験および評価は下記に従った。

[0133] [重量平均分子量、分子量分布]

重量平均分子量 (M_w)、分子量分布 (M_w/M_n) は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィによりポリスチレン換算の分子量に基づくチャートを得て、得られたチャートに基づいて求めた。ゲルパーミエーションクロマトグラフィの具体的な測定条件は、以下のとおりとした。

測定機：高速液体クロマトグラフ（東ソー社製、商品名「HLC-8220」）

カラム：東ソー社製、商品名「GMH-HR-H」を二本直列に連結した

。

検出器：示差屈折計

溶離液：テトラヒドロフラン

カラム温度：40℃

[0134] [マイクロ構造]

スチレン単量体単位含有量、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン単量体単位含有量、およびビニル結合含有量は、 $^1\text{H-NMR}$ により測定した

。

[0135] [ゴム組成物のロール付着性]

得られたゴム組成物を、50℃のオープンロールで成形し、シート状にした。この際に得られたシート状のゴム組成物をオープンロールの表面から剥がす際における状態を下記の基準にしたがって評価した。

◎：ゴム組成物をオープンロールの表面から剥がす際に、ロールへの付着が発生しておらず、容易に剥がすことができた。また、ロールへの付着が発生していないことから、シート状のゴム組成物の表面は、十分に平滑なものであった。

×：ゴム組成物をオープンロールの表面から剥がす際に、ロールへの付着が激しく、剥がし難かった。また、ロールへの付着が激しいことから、シート状のゴム組成物は、その表面の平滑性に劣るものであった。

[0136] [ゴム架橋物のウェットグリップ性]

ウェットグリップ性については、長さ50mm、幅12.7mm、厚さ2mmのゴム架橋物の試験片を、レオメトリックス社製ARESを用い、動的歪み0.5%、10Hzの条件で0℃における $\tan \delta$ の値を測定することにより評価した。この $\tan \delta$ の値については、比較例3の測定値を100とする指数で示した。この指数が大きいものほど、ウェットグリップ性に優れる。

[0137] [ゴム架橋物の低発熱性]

低発熱性については、長さ50mm、幅12.7mm、厚さ2mmのゴム架橋物の試験片を、レオメトリックス社製ARESを用い、動的歪み2.5%、10Hzの条件で60℃における $\tan \delta$ を測定することにより評価した。この $\tan \delta$ の値については、実施例1～9、比較例1、2は比較例3の測定値を100とする指数で示し、実施例10は比較例4の測定値を100とする指数で示し、実施例11、12、比較例6、7は比較例5の測定値を100とする指数で示した。この指数が小さいものほど、低発熱性に優れる。

[0138] [ゴム架橋物の操縦安定性]

操縦安定性については、JIS K6301に従って、ゴム架橋物の試験片について、引張試験を行ない、(300%伸張時の応力)/(100%伸張時の応力)の値を測定・計算することにより評価した。この数値が大きいものほど、シリカによる補強性が高く、操縦安定性に優れる。

[0139] [製造例1] 活性末端を有する重合体ブロック(A1)の調製

窒素置換された800ml容器に、シクロヘキサン140.8g、およびテトラメチルエチレンジアミン3.0mmolを添加し、さらに、n-ブチルリチウム30.0mmolを添加した。次いで、イソプレン113.6g、およびスチレン9.2gをゆっくりと添加し、50℃の容器内で120分反応させることにより、活性末端を有する重合体ブロック(A1)を得た。この重合体ブロック(A1)の重量平均分子量(M_w)は6,500、分子量分布(M_w/M_n)は1.10、スチレン単量体単位含有量は7.5重量

％、イソプレン単量体単位含有量は92.5重量％、およびビニル結合含有量は7.0重量％であった。

[0140] 〔製造例2〕 活性末端を有する重合体ブロック（A2）の調製

窒素置換された800ml容器に、シクロヘキサン134.3g、およびテトラメチルエチレンジアミン1.0mmolを添加し、さらに、*n*-ブチルリチウム10.0mmolを添加した。次いで、イソプレン36.1g、およびスチレン2.9gをゆっくりと添加し、50℃の容器内で120分反応させることにより、活性末端を有する重合体ブロック（A2）を得た。この重合体ブロック（A2）の重量平均分子量（Mw）は5,700、分子量分布（Mw/Mn）は1.09、スチレン単量体単位含有量は7.4重量％、イソプレン単量体単位含有量は92.6重量％、およびビニル結合含有量は7.3重量％であった。

[0141] 〔実施例1〕

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン792g、テトラメチルエチレンジアミン0.71mmol、1,3-ブタジエン76.3g、スチレン28.7g、およびビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン（上記一般式（1）において、 X^1 =化学的な単結合、 X^2 、 X^3 =ジエチルアミノ基、 X^4 =メチル基である化合物）0.144gを仕込んだ後、上記製造例1にて得られた活性末端を有する重合体ブロック（A1）をリチウム原子含有量に換算して0.51mmol加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が95％から100％の範囲になったことを確認してから、重合停止剤として、使用した*n*-ブチルリチウムの2倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤（商品名「イルガノックス1520L」、BASF社製）を、共役ジエン系ゴム100部に対して0.15部、および伸展油（商品名「アロマックスT-DAE」、JX日鉱日石エネルギー社製）を、共役ジエン系ゴム100部に対して37.5部、それぞれ添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で24時間真

空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例1の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量(Mw)は431,000、スチレン単量体単位含有量は27重量%、ビニル結合含有量は59重量%であった。また、得られた実施例1の共役ジエン系ゴム中における、ビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン単量体単位含有量は0.15重量%であった。

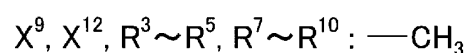
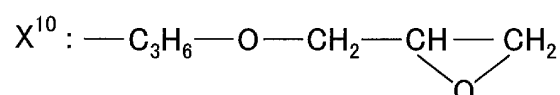
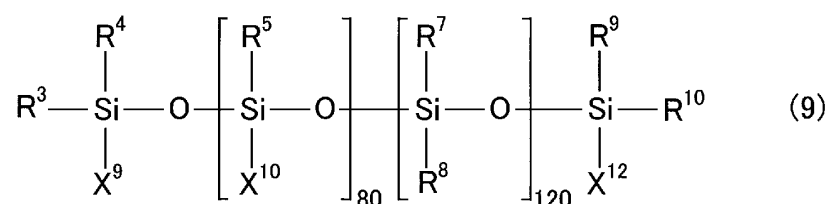
[0142] [実施例2]

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン792g、テトラメチルエチレンジアミン0.71mmol、1,3-ブタジエン76.3g、スチレン28.7g、およびビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン0.144gを仕込んだ後、上記製造例1にて得られた活性末端を有する重合体ブロック(A1)をリチウム原子含有量に換算して0.51mmol加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が95%から100%の範囲になったことを確認してから、N,N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド(上記一般式(8)において、 $R^{19} \sim R^{22}$ =水素原子、 R^{23} =トリメチレン基、 R^{24} 、 R^{25} =メチル基である化合物)0.35mmolを添加し、30分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用したn-ブチルリチウムの2倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤(商品名「イルガノックス1520L」、BASF社製)を、共役ジエン系ゴム100部に対して0.15部、および伸展油(商品名「アロマックスT-DAE」、JX日鉱日石エネルギー社製)を、共役ジエン系ゴム100部に対して37.5部、それぞれ添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で24時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例2の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量(Mw)は380,000、スチレン単量体単位含有量は27重量%、ビニル結合含有量は59重量%であった。また、得られた実施例2の共役ジエン系ゴム中における、ビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン単量体単位含有量は0.15重量%であった。

[0143] [実施例3]

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン792g、テトラメチルエチレンジアミン0.71mmol、1,3-ブタジエン76.3g、スチレン28.7g、およびビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン0.144gを仕込んだ後、上記製造例1にて得られた活性末端を有する重合体ブロック(A1)をリチウム原子含有量に換算して0.51mmol加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が95%から100%の範囲になったことを確認してから、下記式(9)で表されるポリオルガノシロキサンを、 $-Si-O-$ の繰り返し単位数に換算して0.65mmolとなるように添加し、30分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用したn-ブチルリチウムの2倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤(商品名「イルガノックス1520L」、BASF社製)を、共役ジエン系ゴム100部に対して0.15部、および伸展油(商品名「アロマックスT-D4E」、JX日鉱日石エネルギー社製)を、共役ジエン系ゴム100部に対して37.5部、それぞれ添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で24時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例3の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量(Mw)は827,000、スチレン単量体単位含有量は27重量%、ビニル結合含有量は59重量%であった。また、得られた実施例3の共役ジエン系ゴム中における、ビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン単量体単位含有量は0.15重量%であった。

[化8]



[0144] [实施例4]

攪拌機付きオートクレープに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン 79.2 g、テトラメチルエチレンジアミン 0.71 mmol、1,3-ブタジエン 76.3 g、スチレン 28.7 g、およびビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン 0.144 g を仕込んだ後、上記製造例 1 にて得られた活性末端を有する重合体ブロック（A1）をリチウム原子含有量に換算して 0.51 mmol 加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が 95% から 100% の範囲になったことを確認してから、上記一般式（9）で表されるポリオルガノシロキサンを、 $-Si-O-$ の繰り返し単位数に換算して 1.68 mmol となるように添加し、20分間反応させた。次いで、*n*-ブチルリチウムを 0.89 mmol 添加し、10分間反応させた。次いで、上記一般式（9）で表されるポリオルガノシロキサンを、 $-Si-O-$ の繰り返し単位数に換算して 0.49 mmol となるように添加し、20分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用した *n*-ブチルリチウムの 2 倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤（商品名「イルガノックス 1520L」、BASF 社製）を、共役ジエン系ゴム 100 部に対して 0.15 部、および伸展油（商品名「アロマックス T-DAE」、JX 日鉱日石エ

ネルギー社製)を、共役ジエン系ゴム100部に対して37.5部、それぞれ添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で24時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例4の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量(Mw)は563,000、スチレン単量体単位含有量は27重量%、ビニル結合含有量は59重量%であった。また、得られた実施例4の共役ジエン系ゴム中における、ビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン単量体単位含有量は0.15重量%であった。

[0145] [実施例5]

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン792g、テトラメチルエチレンジアミン0.71mmol、1,3-ブタジエン76.3g、スチレン28.7g、およびビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン0.144gを仕込んだ後、上記製造例1にて得られた活性末端を有する重合体ブロック(A1)をリチウム原子含有量に換算して0.51mmol加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が95%から100%の範囲になったことを確認してから、n-ブチルリチウムを0.89mmol添加し、10分間反応させた。次いで、上記一般式(9)で表されるポリオルガノシロキサンを、-Si-O-の繰り返し単位数に換算して2.17mmolとなるように添加し、30分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用したn-ブチルリチウムの2倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤(商品名「イルガノックス1520L」、BASF社製)を、共役ジエン系ゴム100部に対して0.15部、および伸展油(商品名「アロマックスT-DAE」、JX日鉱日石エネルギー社製)を、共役ジエン系ゴム100部に対して37.5部、それぞれ添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で24時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例5の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量(Mw)は617,000、スチレン単量体単位含有量は27重量%、ビニル結合含有量は59重量%であった。また、得られた実施例

5の共役ジエン系ゴム中における、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン単量体単位含有量は0.15重量%であった。

[0146] 〔実施例6〕

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン792g、テトラメチルエチレンジアミン0.71mmol、1,3-ブタジエン76.3g、スチレン28.7g、およびビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン0.144gを仕込んだ後、上記製造例1にて得られた活性末端を有する重合体ブロック（A1）をリチウム原子含有量に換算して0.51mmol加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が95%から100%の範囲になったことを確認してから、3-ジエチルアミノプロピルトリメトキシシラン（上記一般式（7）において、 R^{12} =トリメチレン基、 X^{15} 、 X^{16} 、 X^{17} =メトキシ基、 X^{18} 、 X^{19} =エチル基である化合物）0.35mmolを添加し、20分間反応させた。次いでn-ブチルリチウム0.61mmolを添加し、30分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用したn-ブチルリチウムの2倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤（商品名「イルガノックス1520L」、BASF社製）を、共役ジエン系ゴム100部に対して0.15部、および伸張油（商品名「アロマックスT-D A E」、JX日鉱日石エネルギー社製）を、共役ジエン系ゴム100部に対して37.5部、それぞれ添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で24時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例6の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量（ M_w ）は295,000、スチレン単量体単位含有量は27重量%、ビニル結合含有量は59重量%であった。また、得られた実施例6の共役ジエン系ゴム中における、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン単量体単位含有量は0.15重量%であった。

[0147] 〔実施例7〕

実施例6において、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシランの使用量

を0.072gに変えた点以外は実施例6と同様にして固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例7の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量(Mw)は311,000、スチレン単量体単位含有量は27重量%、ビニル結合含有量は59重量%であった。また、得られた実施例7の共役ジエン系ゴム中における、ビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン単量体単位含有量は0.075重量%であった。

[0148] [比較例1]

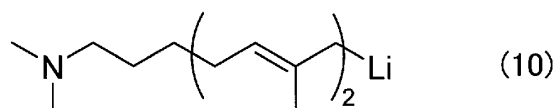
攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン792g、テトラメチルエチレンジアミン0.71mmol、1,3-ブタジエン76.3g、およびスチレン28.7gを仕込んだ後、上記製造例1にて得られた活性末端を有する重合体ブロック(A1)をリチウム原子含有量に換算して0.51mmol加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が95%から100%の範囲になったことを確認してから、重合停止剤として、使用したn-ブチルリチウムの2倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤(商品名「イルガノックス1520L」、BASF社製)を、共役ジエン系ゴム100部に対して0.15部、および伸展油(商品名「アロマックスT-D4E」、JX日鉱日石エネルギー社製)を、共役ジエン系ゴム100部に対して37.5部、それぞれ添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で24時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた比較例1の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量(Mw)は443,000、スチレン単量体単位含有量は27重量%、ビニル結合含有量は59重量%であった。

[0149] [比較例2]

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン792g、テトラメチルエチレンジアミン0.71mmol、1,3-ブタジエン76.3g、スチレン28.7g、およびビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン0.144gを仕込んだ後、3-(ジメチルアミノ)プロピルリチウ

ムとイソプレンとを反応させた化合物〔反応割合：イソプレン／３－（ジメチルアミノ）プロピルリチウム＝２／１（モル比）、ＦＭＣ社製、商品名「Ａ１－２００ＣＥ２」、分子量＝２２９、下記式（１０）で示される化合物〕を０．５１ｍｍｏｌ加え、６０℃で重合を開始した。６０分間重合反応を継続し、重合転化率が９５％から１００％の範囲になったことを確認してから、重合停止剤として、使用したｎ－ブチルリチウムの２倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤（商品名「イルガノックス１５２０Ｌ」、ＢＡＳＦ社製）を、共役ジエン系ゴム１００部に対して０．１５部、および伸展油（商品名「アロマックスＴ－ＤＡＥ」、ＪＸ日鉱日石エネルギー社製）を、共役ジエン系ゴム１００部に対して３７．５部、それぞれ添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、６０℃で２４時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた比較例２の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量（Ｍｗ）は４００，０００、スチレン単量体単位含有量は２７重量％、ビニル結合含有量は５９重量％であった。また、得られた比較例２の共役ジエン系ゴム中における、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン単量体単位含有量は０．１５重量％であった。

〔化９〕



〔０１５０〕〔比較例３〕

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン７９２ｇ、テトラメチルエチレンジアミン０．７１ｍｍｏｌ、１，３－ブタジエン７６．３ｇ、スチレン２８．７ｇ、およびビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン０．１４４ｇを仕込んだ後、ｎ－ブチルリチウムを０．５１ｍｍｏｌ加え、６０℃で重合を開始した。６０分間重合反応を継続し、重合転化率が９５％から１００％の範囲になったことを確認してから、重合停止剤として

、使用した n -ブチルリチウムの2倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤（商品名「イルガノックス1520L」、BASF社製）を、共役ジエン系ゴム100部に対して0.15部、および伸展油（商品名「アロマックスTDAE」、JX日鉱日石エネルギー社製）を、共役ジエン系ゴム100部に対して37.5部、それぞれ添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で24時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた比較例3の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量（ M_w ）は420,000、スチレン単量体単位含有量は27重量%、ビニル結合含有量は59重量%であった。また、得られた比較例3の共役ジエン系ゴム中における、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン単量体単位含有量は0.15重量%であった。

[0151] 「ゴム組成物およびゴム架橋物の製造と評価」

容量250mlのブラベンダータイプミキサー中で、実施例1の共役ジエン系ゴム137.5部（ゴム成分としては100部）を30秒素練りし、次いでシリカ（ローディア社製、商品名「Zeosil1115MP」）50部、およびシランカップリング剤：ビス（3-（トリエトキシシリル）プロピル）テトラスルフィド（デグッサ社製、商品名「Si69」）6.0部を添加して、110℃を開始温度として1.5分間混練後、シリカ（ローディア社製、商品名「Zeosil1115MP」）25部、酸化亜鉛3部、ステアリン酸2部および老化防止剤：N-フェニル-N'-（1,3-ジメチルブチル）-p-フェニレンジアミン（大内新興化学工業社製、商品名「ノクラック6C」）2部を添加し、更に2.5分間混練し、ミキサーから混練物を排出させた。混練終了時の混練物の温度は150℃であった。混練物を、室温まで冷却した後、再度ブラベンダータイプミキサー中で、110℃を開始温度として2分間混練した後、ミキサーから混練物を排出させた。次いで、50℃のオープンロールで、得られた混練物に、硫黄1.40部、架橋促進剤：N-tert-ブチル-2-ベンゾチアゾリルスルフェンアミド（

商品名「ノクセラーNS-P」、大内新興化学工業社製) 1、2部、および1、3-ジフェニルグアニジン(商品名「ノクセラーD」、大内新興化学工業社製) 1、2部を加えてこれらを混練することで、ゴム組成物を得た。

そして、得られたゴム組成物を、50℃のオープンロールでシート状に成形し、この際に、上記方法にしたがって、ゴム組成物のロール付着性の評価を行った。結果を表1に示す。

また、得られたシート状のゴム組成物を160℃で20分間プレス架橋することで、ゴム架橋物の試験片を作製し、この試験片を用いて、ウェットグリップ性、低発熱性、および操縦安定性の評価を行なった。結果を表1に示す。

[0152] また、実施例2～7、比較例1～3の共役ジエン系ゴムについても、それぞれ同様にして、ゴム組成物を作製し、ゴム組成物のロール付着性の評価を行い、また、同様にして、ゴム架橋物の試験片を作製し、ウェットグリップ性、低発熱性、および操縦安定性の評価を行った。結果を表1に示す。

[0153]

[表1]

	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	比較例1	比較例2	比較例3
重合体ブロック(A)形成の有無	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり(式(9)の化合物を使用)	なし
重合体ブロック(A)の重量平均分子量(Mw)	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	229 (式(9)の化合物の分子量)	—
シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物								使用せず		
シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位の含有量(重量%)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.075	0	0.15	0.15
ヘテロ原子含有化合物	使用せず		ポリオルガノシロキサン	ポリオルガノシロキサン	ポリオルガノシロキサン	3-ジエチルアミノプロピルトリメチルシラン	3-ジエチルアミノプロピルトリメチルシラン	使用せず	使用せず	使用せず
共役ジエン系ゴム全体の重量平均分子量(Mw)	431,000	380,000	827,000	563,000	617,000	295,000	311,000	443,000	400,000	420,000
ロール付着性	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×
ウエットグリップ性	109	107	111	102	105	102	101	81	99	100
低発熱性	76	74	70	72	74	60	63	122	81	100
繰返し引張力(300%引張力/M100%引張力)	5.80	5.80	5.64	5.53	5.52	5.42	5.37	4.85	4.84	5.36

表 1

[0154] [実施例 1 ～ 7、比較例 1 ～ 3 の評価]

表 1 より、イソプレン単量体単位を主成分とする重合体ブロック (A) と、1, 3-ブタジエン単量体単位を主成分とする重合体ブロック (B) とを備え、重合体鎖中に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を有し、かつ、重合体ブロック (A) の重量平均分子量および共役ジエン系ゴムの全体の重量平均分子量が所定の範囲にある共役ジエン系ゴムは、ゴム組成物とした場合における、ロールへの付着が有効に抑制されており、これにより優れた加工性を実現できるものであり、さらには、これを用いて得られるゴム架橋物は、低発熱性、および操縦安定性に優れ、さらには優れたウェットグリップ性を備えるものであった (実施例 1 ～ 7)。

一方、重合体鎖中に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を有しない共役ジエン系ゴムを用いた場合には、得られるゴム組成物は、ロールへの付着が顕著になり、また、得られるゴム架橋物は、低発熱性、および操縦安定性に劣るものであった (比較例 1)。

同様に、イソプレン単量体単位を主成分とする重合体ブロック (A) の重量平均分子量が小さすぎる共役ジエン系ゴムを用いた場合や、重合体ブロック (A) を有しない共役ジエン系ゴムを用いた場合においても、得られるゴム組成物は、ロールへの付着が顕著になり、また、得られるゴム架橋物は、低発熱性、および操縦安定性に劣るものであった (比較例 2, 3)。

[0155] [実施例 8]

実施例 2 において、N, N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド 0.35 mmol を、3-[ビス(トリメチルシリル)アミノ]プロピル(ジメトキシ)(メチル)シラン(上記一般式(7)において、 R^{12} =トリメチレン基、 X^{15} 、 X^{16} =メトキシ基、 X^{17} =メチル基、 X^{18} 、 X^{19} =トリメチルシリル基である化合物) 0.35 mmol に変えた点以外は実施例 2 と同様にして固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例 8 の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量 (M_w) は 482,000、スチレン単量体単位含有量は 27 重量%、ビニル結合含有量は 58 重量%であった。また、得られた

実施例 8 の共役ジエン系ゴム中における、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン単量体単位含有量は 0.15 重量％であった。

[0156] 〔実施例 9〕

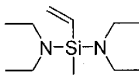
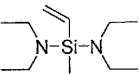
実施例 2 において、N, N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド 0.35 mmol を、2, 2-ジメトキシ-1-〔3-（トリメトキシシリル）プロピル〕-1, 2-アザシロリジン（上記一般式（7）において、 R^{12} = トリメチレン基、 X^{15} 、 X^{16} = メトキシ基、 X^{18} = 3-（トリメトキシシリル）プロピル基、 X^{17} と X^{19} に代わり、上記一般式（7）中のケイ素原子と窒素原子が直接共有結合する様式である化合物）0.35 mmol に変えた点以外は実施例 2 と同様にして固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例 9 の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量（Mw）は 624,000、スチレン単量体単位含有量は 27 重量％、ビニル結合含有量は 58 重量％であった。また、得られた実施例 9 の共役ジエン系ゴム中における、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン単量体単位含有量は 0.15 重量％であった。

[0157] 実施例 8, 9 の共役ジエン系ゴムについても、それぞれ実施例 1 と同様にして、ゴム組成物を作製し、ゴム組成物のロール付着性の評価を行い、また、同様にして、ゴム架橋物の試験片を作製し、低発熱性および操縦安定性の評価を行った。結果を表 2 に示す。対比のため、比較例 1 の結果も表 2 に示す。

[0158]

[表2]

表 2

	実施例8	実施例9	比較例1
重合体ブロック(A)形成の有無	あり	あり	あり
重合体ブロック(A)の重量平均分子量(Mw)	6,500	6,500	6,500
シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物			使用せず
シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位の含有量(重量%)	0.15	0.15	0
ヘテロ原子含有化合物	3-[ビス(トリメチルシリル)アミノ]プロピル(ジメトキシ)(メチル)シラン	2,2-ジメトキシ-1-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]-1,2-アザシロリジン	使用せず
共役ジエン系ゴム全体の重量平均分子量(Mw)	482,000	624,000	443,000
ロール付着性	◎	◎	×
低発熱性	68	81	122
操縦安定性 (300%引張応力/M100%引張応力)	5.84	5.43	4.85

[0159] [実施例 8, 9 の評価]

表 2 より、ヘテロ原子含有化合物として、上記一般式 (7) で表される化合物を使用した場合においても、同様に、ゴム組成物とした場合における、ロールへの付着が有効に抑制されており、これにより優れた加工性を実現できるものであり、さらには、これを用いて得られるゴム架橋物は、低発熱性、および操縦安定性に優れるものであった (実施例 8, 9)。

[0160] [実施例 10]

実施例 1 において、ビス (ジエチルアミノ) メチルビニルシラン 0.144 g を、m/p-ピロリジノエチルスチレン (m-ピロリジノエチルスチレンと p-ピロリジノエチルスチレンとの混合物) 0.135 g に変えた点以

外は実施例 1 と同様にして固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例 10 の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量 (Mw) は 470,000、スチレン単量体単位含有量は 27 重量%、ビニル結合含有量は 58 重量%であった。また、得られた実施例 10 の共役ジエン系ゴム中における、m/p-ピロリジノエチルスチレン単量体単位含有量は 0.13 重量%であった。

[0161] 〔比較例 4〕

比較例 3 において、ビス (ジエチルアミノ) メチルビニルシラン 0.144 g を、m/p-ピロリジノエチルスチレン 0.135 g に変えた点以外は比較例 3 と同様にして固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた比較例 4 の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量 (Mw) は 246,000、スチレン単量体単位含有量は 27 重量%、ビニル結合含有量は 59 重量%であった。また、得られた比較例 4 の共役ジエン系ゴム中における、ピロリジノエチルスチレン単量体単位含有量は 0.13 重量%であった。

[0162] 実施例 10、比較例 4 の共役ジエン系ゴムについても、それぞれ実施例 1 と同様にして、ゴム組成物を作製し、ゴム組成物のロール付着性の評価を行い、また、同様にして、ゴム架橋物の試験片を作製し、低発熱性および操縦安定性の評価を行った。結果を表 3 に示す。

[0163]

[表3]

表 3

	実施例10	比較例4
重合体ブロック(A)形成の有無	あり	なし
重合体ブロック(A)の 重量平均分子量(Mw)	6,500	—
シリカに対して相互作用可能な官能基を 含有するビニル化合物	<i>m/p</i> -ピロリジノ エチルスチレン	<i>m/p</i> -ピロリジノ エチルスチレン
シリカに対して相互作用可能な官能基を 含有するビニル化合物の単位の含有量(重量%)	0.13	0.13
ヘテロ原子含有化合物	使用せず	使用せず
共役ジエン系ゴム全体の 重量平均分子量(Mw)	470,000	246,000
ロール付着性	◎	×
低発熱性	84	100
操縦安定性 (300%引張応力/M100%引張応力)	5.02	4.98

[0164] [実施例10、比較例4の評価]

表3より、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物として、*m/p*-ピロリジノエチルスチレンを使用した場合においても、同様に、ゴム組成物とした場合における、ロールへの付着が有効に抑制されており、これにより優れた加工性を実現できるものであり、さらには、これを用いて得られるゴム架橋物は、低発熱性、および操縦安定性に優れるものであった（実施例10）。

一方、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物とし

て、m/p-ピロリジノエチルスチレンを使用した場合においても、イソプレン単量体単位を主成分とする重合体ブロック（A）を有しない共役ジエン系ゴムを用いた場合には、得られるゴム組成物は、ロールへの付着が顕著になり、また、得られるゴム架橋物は、低発熱性、および操縦安定性に劣るものであった（比較例4）。

[0165] 〔実施例11〕

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン830g、テトラメチルエチレンジアミン1.28mmol、1,3-ブタジエン80.3g、スチレン29.7g、およびビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン0.132gを仕込んだ後、上記製造例2にて得られた活性末端を有する重合体ブロック（A2）をリチウム原子含有量に換算して0.80mmol加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が95%から100%の範囲になったことを確認してから、N,N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド（上記一般式（8）において、R¹⁹、R²⁰、R²¹、R²²=水素原子、R²³=トリメチレン基、R²⁴、R²⁵=メチル基である化合物）0.30mmolを添加し、15分間反応させた。次いで、3-ジエチルアミノプロピルトリメトキシシラン0.30mmolを添加し、30分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用したn-ブチルリチウムの2倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤（商品名「イルガノックス1520L」、BASF社製）を、共役ジエン系ゴム100部に対して0.15部添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で24時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例11の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量（Mw）は380,000、スチレン単量体単位含有量は27重量%、ビニル結合含有量は57重量%であった。また、得られた実施例11の共役ジエン系ゴム中における、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン単量体単位含有量は0.12重量%であった。

[0166] 〔実施例 12〕

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン 830 g、テトラメチルエチレンジアミン 1.28 mmol、1,3-ブタジエン 80.3 g、スチレン 29.7 g、およびビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン 0.066 g を仕込んだ後、上記製造例 2 にて得られた活性末端を有する重合体ブロック（A2）をリチウム原子含有量に換算して 0.80 mmol 加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が 95% から 100% の範囲になったことを確認してから、N-フェニルピロリドン 0.30 mmol を添加し、15分間反応させた。次いで、上記式（9）で表されるポリオルガノシロキサンを、 $-Si-O-$ の繰り返し単位数に換算して 0.33 mmol となるように添加し、30分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用した n-ブチルリチウムの 2 倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤（商品名「イルガノックス 1520L」、BASF 社製）を、共役ジエン系ゴム 100 部に対して 0.15 部添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で 24 時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた実施例 12 の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量（Mw）は 506,000、スチレン単量体単位含有量は 26 重量%、ビニル結合含有量は 58 重量%であった。また、得られた実施例 12 の共役ジエン系ゴム中における、ビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン単量体単位含有量は 0.060 重量%であった。

[0167] 〔比較例 5〕

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン 830 g、テトラメチルエチレンジアミン 1.28 mmol、1,3-ブタジエン 80.3 g、スチレン 29.7 g、およびビス（ジエチルアミノ）メチルビニルシラン 0.132 g を仕込んだ後、n-ブチルリチウムを 0.80 mmol 加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が 95% から 100% の範囲になったことを確認してから、N-フェニルピロ

リドン 0.30 mmol を添加し、15 分間反応させた。次いで、1, 3, 5-トリス(トリメトキシシリルプロピル)イソシアヌレート 0.30 mmol を添加し、30 分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用した *n*-ブチルリチウムの 2 倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤(商品名「イルガノックス 1520L」、BASF 社製)を、共役ジエン系ゴム 100 部に対して 0.15 部添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で 24 時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた比較例 5 の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量(M_w)は 385,000、スチレン単量体単位含有量は 27 重量%、ビニル結合含有量は 58 重量%であった。また、得られた比較例 5 の共役ジエン系ゴム中における、ビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン単量体単位含有量は 0.12 重量%であった。

[0168] [比較例 6]

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン 830 g、テトラメチルエチレンジアミン 1.28 mmol、ピペリジン 0.61 mmol、3-ブタジエン 80.3 g、スチレン 29.7 g、およびビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン 0.066 g を仕込んだ後、*n*-ブチルリチウムを 0.80 mmol 加え、60℃で重合を開始した。60 分間重合反応を継続し、重合転化率が 95%から 100%の範囲になったことを確認してから、N,N-ジメチルアミノプロピルアクリルアミド 0.30 mmol を添加し、15 分間反応させた。次いで、1, 3, 5-トリス(トリメトキシシリルプロピル)イソシアヌレート 0.30 mmol を添加し、30 分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用した *n*-ブチルリチウムの 2 倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤(商品名「イルガノックス 1520L」、BASF 社製)を、共役ジエン系ゴム 100 部に対して 0.15 部添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で 24 時間真空乾

燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた比較例6の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量(Mw)は245,000、スチレン単量体単位含有量は26重量%、ビニル結合含有量は59重量%であった。また、得られた比較例6の共役ジエン系ゴム中における、ビス(ジエチルアミノ)メチルビニルシラン単量体単位含有量は0.060重量%であった。

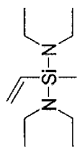
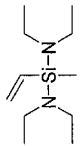
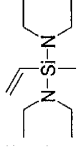
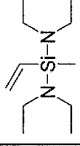
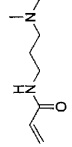
[0169] [比較例7]

攪拌機付きオートクレーブに、窒素雰囲気下、シクロヘキサン830g、テトラメチルエチレンジアミン1.28mmol、1,3-ブタジエン80.3g、スチレン29.7gを仕込んだ後、上記にて得られた活性末端を有する重合体ブロック(A2)をリチウム原子含有量に換算して0.80mmol加え、60℃で重合を開始した。60分間重合反応を継続し、重合転化率が95%から100%の範囲になったことを確認してから、1,3,5-トリス(トリメトキシシリルプロピル)イソシアヌレート0.61mmolを添加し、30分間反応させた。その後、重合停止剤として、使用したn-ブチルリチウムの2倍モルに相当する量のメタノールを添加して、共役ジエン系ゴムを含有する溶液を得た。この溶液に、老化防止剤(商品名「イルガノックス1520L」、BASF社製)を、共役ジエン系ゴム100部に対して0.15部添加した後、スチームストリッピングにより溶媒を除去し、60℃で24時間真空乾燥して、固形状の共役ジエン系ゴムを得た。得られた比較例7の共役ジエン系ゴムの重量平均分子量(Mw)は499,000、スチレン単量体単位含有量は28重量%、ビニル結合含有量は58重量%であった。

[0170] 実施例11, 12、比較例5~7の共役ジエン系ゴムについても、それぞれ実施例1と同様にして、ゴム架橋物の試験片を作製し、低発熱性の評価を行った。結果を表4に示す。

[0171]

[表4]

表 4	実施例11	実施例12	比較例5	比較例6	比較例7
重合体ブロック(A)形成の有無	あり	あり	なし	なし	あり
重合体ブロック(A)の 重量平均分子量(Mw)	5,700	5,700	—	—	5,700
開始側末端変性	—	—	—	ピペリジン	—
シリカに対して相互作用可能な官能基を 含有するビニル化合物					使用せず
シリカに対して相互作用可能な官能基を 含有するビニル化合物の単位の含有量(重量%)	0.12	0.060	0.12	0.060	0
ヘテロ原子含有化合物1		N-フェニル ピロリドン	N-フェニル ピロリドン	N, N-ジメチル アミノプロピル アクリルアミド	1,3,5-トリス (トリメトキシ シリルプロピル) イソシアヌレート
ヘテロ原子含有化合物2	3-ジエチル アミノプロピル トリメトキシ シラン	ポリオルガノ シロキサン	1,3,5-トリス (トリメトキシ シリルプロピル) イソシアヌレート	1,3,5-トリス (トリメトキシ シリルプロピル) イソシアヌレート	使用せず
共役ジエン系ゴム全体の 重量平均分子量(Mw)	380,000	506,000	385,000	245,000	499,000
低発熱性	94	87	100	99	101

[0172] [実施例11, 12、比較例5～7の評価]

表4より、ヘテロ原子含有化合物として2種類の化合物を使用し、順次反

応させた場合においても、同様に、このようにして得られる共役ジエン系ゴムを用いて得られるゴム架橋物は、低発熱性に優れるものであった（実施例 11, 12）。また、実施例 11, 12 においても、実施例 1～7 と同様に、ゴム組成物とした場合における、ロールへの付着が有効に抑制されたものであり、加工性に優れたものであるとともに、さらには、これを用いて得られるゴム架橋物は、低発熱性に加えて、操縦安定性に優れるものであるといえる。

一方、ヘテロ原子含有化合物として 2 種類の化合物を使用した場合においても、イソプレン単量体単位を主成分とする重合体ブロック（A）を有しない共役ジエン系ゴムを用いた場合や、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物を共重合しなかった場合には、低発熱性に劣るものであった（比較例 5～7）。

請求の範囲

- [請求項1] イソプレン単量体単位を主成分とする重合体ブロック（A）と、1，3－ブタジエン単量体単位を主成分とする重合体ブロック（B）とを備える共役ジエン系ゴムであって、
- 前記重合体ブロック（A）および前記重合体ブロック（B）の少なくとも一方に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位を含有し、
- 前記重合体ブロック（A）の重量平均分子量（M_w）が1，000～30，000の範囲であり、前記共役ジエン系ゴムの全体の重量平均分子量（M_w）が50，000～5，000，000の範囲である共役ジエン系ゴム。
- [請求項2] 前記シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物の単位の含有割合が、前記共役ジエン系ゴムを構成する全単量体単位に対して、0.01～20重量%である請求項1に記載の共役ジエン系ゴム。
- [請求項3] 前記重合体ブロック（A）および前記重合体ブロック（B）の少なくとも一方に、芳香族ビニル単量体単位を含有する請求項1または2に記載の共役ジエン系ゴム。
- [請求項4] 前記重合体ブロック（B）の末端に、ヘテロ原子含有官能基を有する請求項1～3のいずれかに記載の共役ジエン系ゴム。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれかに記載の共役ジエン系ゴムの製造方法であって、不活性溶媒中で、イソプレンを含む単量体（a）を、重合開始剤により重合し、活性末端を有する重合体ブロック（A）を形成させる工程と、
- 前記活性末端を有する重合体ブロック（A）と、1，3－ブタジエンを含む単量体（b）とを、混合して重合反応を継続させ、重合体ブロック（A）および重合体ブロック（B）を備える、活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖を得る工程とを備え、

前記単量体（a）または前記単量体（b）の少なくとも一方に、シリカに対して相互作用可能な官能基を含有するビニル化合物を含有させる共役ジエン系ゴムの製造方法。

[請求項6] 前記活性末端を有する共役ジエン系重合体鎖の前記活性末端に、ヘテロ原子含有化合物を反応させる工程をさらに備える請求項5に記載の共役ジエン系ゴムの製造方法。

[請求項7] 請求項1～4のいずれかに記載の共役ジエン系ゴムを含むゴム成分と、シリカとを含有するゴム組成物。

[請求項8] 架橋剤をさらに含有する請求項7に記載のゴム組成物。

[請求項9] 請求項7または8に記載のゴム組成物を架橋してなるゴム架橋物。

[請求項10] 請求項9に記載のゴム架橋物を含むタイヤ。